

(11)Publication number:

09-077826

(43)Date of publication of application: 25.03.1997

(51)Int.CI.

C08F210/18

(21)Application number: 07-231645

(71)Applicant: MITSUI PETROCHEM IND LTD

(22)Date of filing:

08.09.1995

(72)Inventor: OTA SEIJI

**INAGAKI HAJIME** 

## (54) HYDROXYLATED ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN-NONCONJUGATED POLYENE RADOM COPOLYMER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an olefin-based copolymer excellent in both metal and polar resin.

SOLUTION: This random copolymer is a modified copolymer obtained by hydroxyl modification of an ethylene-α-olefin-nonconjugated polyene copolymer, being composed of 50-95mol% of ethylene unit, 50-5mol% of a 3-20C α-olefin unit, and >0mol% but ≤5mol% of a 5-20C nonconjugated polyene unit, and having the following characteristics: intrinsic viscosity is 0.5-10dl/g; Mw/Mn is  $\leq$ 3; B-value is 1.00-2.00; the intensity ratio of  $T\alpha\beta$  to  $T\alpha\alpha$  in 13C-NMR spectrum is ≤0.5; and epoxy group content is 0.01-10mol per 100g of the modified copolymer.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

(19)日本国特許庁(IP)

# (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平9-77826

(43)公開日 平成9年(1997)3月25日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 8 F 210/18

MJM

CO8F 210/18 MJM

審査請求 未請求 請求項の数2

平成7年(1995)9月8日

O L

(全25頁)

(21)出願番号

(22) 出願日

特願平7-231645

(71)出願人 000005887

三井石油化学工業株式会社

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

(72)発明者 太 田 誠 治

山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号 三

井石油化学工業株式会社内

(72) 発明者 稲 垣 始

山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号 三

井石油化学工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 鈴木 俊一郎

(54) 【発明の名称】ヒドロキシル化エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体

#### (57)【要約】

【課題】 金属および極性樹脂との親和性に優れるオレ フィン系共重合体を提供する。

【解決手段】 エチレン・αーオレフィン・非共役ポリ エン共重合体がヒドロキシル化変性されている変性共重 合体であって、エチレン単位を50~95モル%、炭素 原子数が3~20のαーオレフィン単位を50~5モル %、炭素原子数が5~20の非共役ポリエン単位を0モ ル%を超え、かつ5モル%以下の割合で含有し、極限粘 度が0.5~10dl/gの範囲にあり、Mw/Mnの 値が3以下であり、B値が1.00~2.00の範囲に あり、 $^{13}$ C - NMRスペクトルにおけるT  $\alpha$   $\alpha$ に対する T  $\alpha$   $\beta$  の強度比が 0 . 5以下であり、エポキシ基の含有 割合が、変性共重合体100g当たり0.01~10モ ルの範囲にあるヒドロキシル化エチレン・α-オレフィ ン・非共役ポリエン共重合体。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 エチレンと、炭素原子数が3~20のα ーオレフィンから選ばれる少なくとも1種のオレフィン と、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから選ばれ る少なくとも1種のポリエンとから得られるエチレン・ αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体がヒドロキシ ル化変性されている変性共重合体であって、(i)エチ レンから導かれる構成単位を50~95モル%の割合で 含有し、炭素原子数が3~20のαーオレフィンから導 かれる構成単位を50~5モル%の割合で含有し、炭素 10 原子数が5~20の非共役ポリエンから導かれる構成単 位を 0 モル%を超え、かつ 5 モル%以下の割合で含有 し、(ii)135℃デカリン中で測定される極限粘度 [n]が、0.5~10dl/gの範囲にあり、(ii i) 分子量分布の指標であるMw/Mnの値が3以下で あり、(iv)13C-NMRスペクトルおよび下記の式か ら求められるB値が1.00~2.00の範囲にあり、 B値=  $[P_{oE}]$  /  $(2 \cdot [P_E] \cdot [P_o]$ )

(式中、 [P<sub>E</sub>] は、共重合体中のエチレンから導かれ · る構成単位の含有モル分率であり、 [P。] は、共重合 20 体中のαーオレフィンから導かれる構成単位の含有モル 分率であり、 [Ров] は、共重合体中の全ダイアド (dy ad) 連鎖数に対するαーオレフィン・エチレン連鎖数の 割合である)

(v)  $^{13}$ C-NMRスペクトルにおけるT  $\alpha$   $\alpha$ に対する  $T \alpha \beta$ の強度比( $T \alpha \beta / T \alpha \alpha$ )が 0. 5以下であ り、(vi)ヒドロキシル基の含有割合が、変性共重合体 100g当たり0.01~10モルの範囲にあることを 特徴とするヒドロキシル化エチレン・αーオレフィン・ 非共役ポリエン共重合体。

【請求項2】 前記エチレン・αーオレフィン・非共役 ポリエン共重合体が、メタロセン系触媒の存在下に、エ チレンと、炭素原子数が3~20のαーオレフィンから 選ばれる少なくとも1種のオレフィンと、炭素原子数が 5~20の非共役ポリエンから選ばれる少なくとも1種 のポリエンとを共重合することにより得られるものであ る請求項1に記載のヒドロキシル化エチレン・αーオレ フィン・非共役ポリエン共重合体。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の技術分野】本発明は、ヒドロキシル化エチレン · αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体に関し、さ らに詳しくは、金属および極性樹脂との親和性に優れた ヒドロキシル化エチレン・αーオレフィン・非共役ポリ エン共重合体に関するものである。

#### [0002]

【発明の技術的背景】エチレン・プロピレン・7-メチル -1,6-オクタジエン共重合体、エチレン・プロピレン・ エチリデンノルボルネン共重合体などの低結晶性エチレ 優れた特性を生かして、弾性重合体の成形用途、種々の 樹脂用改質剤などの用途に用いられている。

【0003】しかしながら、このエチレン・αーオレフ ィン・非共役ポリエン共重合体は、分子中に極性基を含 まない、いわゆる無極性樹脂であり、金属、極性樹脂な どとの親和性に欠けるため、金属と接着して使用する場 合や、極性樹脂とブレンドして使用する場合には、充分 な性能が発揮されないことが多い。

【0004】このような無極性樹脂の欠点を改良する方 法しては、ラジカル開始剤の存在下で極性基含有不飽和 化合物を極性樹脂にグラフト共重合する方法がある。 し かしながら、エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエ ン共重合体は、分子中にラジカル重合性の不飽和結合が 存在するため、上記のようなグラフト共重合を行った場 合、分子同士が架橋して流動性が低下し、成形性が極端 に悪くなることがある。

【0005】このような従来技術に鑑み本発明者らが鋭 意検討した結果、特定のエチレン・αーオレフィン・非 共役ポリエン共重合体をヒドロキシル変性した変性共重 合体は、上記のような問題点を解決しうることを見出し て本発明を完成するに至った。

【0006】なお、エチレン・αーオレフィン・非共役 ポリエン共重合体のうち、チタン化合物と有機アルミニ ウム化合物とからなる従来から公知のヂタン系触媒を用 いて得られたエチレン・α-オレフィン・非共役ポリエ ン共重合体は、分子量分布および組成分布が広いものが 多く、このようなエチレン・α-オレフィン・非共役ポ リエン共重合体をヒドロキシル化したものは、用途によ っては性能が不充分な場合がある。

【0007】またプロピレン・非共役ジエン共重合体中 のオレフィン性不飽和結合をヒドロキシル化する方法 は、特開平5-279412号公報に記載されている が、得られた変性共重合体は、弾性が低く、用途によっ ては充分な性能が得られないことがある。

## [8000]

【発明の目的】本発明は、上記のような従来技術に鑑み てなされたものであって、金属および極性樹脂との親和 性に優れたヒドロキシル化エチレン・αーオレフィン・ 非共役ポリエン共重合体を提供することを目的としてい 40 る。

#### [0009]

【発明の概要】本発明に係るヒドロキシル化エチレン・ αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体は、エチレン と、炭素原子数が3~20のαーオレフィンから選ばれ る少なくとも1種のオレフィンと、炭素原子数が5~2 0の非共役ポリエンから選ばれる少なくとも1種のポリ エンとから得られるエチレン・αーオレフィン・非共役 ポリエン共重合体がヒドロキシル化変性されている変性 共重合体であって、(i)エチレンから導かれる構成単 ン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体は、その 50 位を50~95モル%の割合で含有し、炭素原子数が3

~20の $\alpha$ -オレフィンから導かれる構成単位を50~5モル%の割合で含有し、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから導かれる構成単位を0モル%を超え、かつ5モル%以下の割合で含有し、(ii)135℃デカリン中で測定される極限粘度 [n] が、0.5~10d1/gの範囲にあり、(iii)分子量分布の指標であるMw/Mnの値が3以下であり、(iv) $^{13}$ C-NMRスペクトルおよび下記の式から求められるB値が1.00~2.00の範囲にあり、

B値= [PoE] / (2・[Pe]・[Po])

(式中、  $[P_E]$  は、共重合体中のエチレンから導かれる構成単位の含有モル分率であり、  $[P_O]$  は、共重合体中の $\alpha$  ーオレフィンから導かれる構成単位の含有モル分率であり、  $[P_{OE}]$  は、共重合体中の全ダイアド (dy ad) 連鎖数に対する $\alpha$  ーオレフィン・エチレン連鎖数の割合である)

(v) <sup>13</sup>C - NMRスペクトルにおける  $T\alpha\alpha$ に対する  $T\alpha\beta$ の強度比( $T\alpha\beta$ / $T\alpha\alpha$ )が 0. 5以下であ り、 (vi) ヒドロキシル基の含有割合が、変性共重合体 100 g 当たり 0. 0  $1\sim 1$  0 モルの範囲にあることを 20 特徴としている。

【0010】本発明では、前記エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体が、メタロセン系触媒の存在下に、エチレンと、炭素原子数が3~20のαーオレフィンから選ばれる少なくとも1種のオレフィンと、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから選ばれる少なくとも1種のポリエンとを共重合することにより得られるエチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体であることが望ましい。

#### [0011]

【発明の具体的説明】以下、本発明に係るヒドロキシル 化エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体 について具体的に説明する。

【0012】本発明に係るヒドロキシル化エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体は、エチレンと、炭素原子数が3~20のαーオレフィンから選ばれる少なくとも1種のオレフィンと、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから選ばれる少なくとも1種のポリエンとのランダム共重合体であるエチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体がヒドロキシル化変性されている変性共重合体である。

【0013】 [エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体] まず、エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体について説明する。

【0014】エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体は、エチレンと、炭素原子数が3~20のαーオレフィンから選ばれる少なくとも1種のオレフィンと、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから選ばれる少なくとも1種のポリエンとを共重合させることにより得られる。

【0015】炭素原子数が3~20のα-オレフィンとしては、たとえばプロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、3-メチル-1-ブテン、3-メチル-1-ペンテン、3-エチル-1-ペンテン、4-メチル-1-ヘキセン、4,4-ジメチル-1-ヘキセン、4,4-ジメチル-1-ヘキセン、1-オクテン、1-デセン、1-ドデセン、1-テトラデセン、1-ヘキサデセン、1-オクタデセン、1-エイコセンが挙げられる。これらは単独でまたは2種以上組み10 合わせて用いられる。

【0016】これらのうち、炭素原子数が $4\sim10$ の $\alpha$ -オレフィンが好ましく、特に1-ブテン、1-ヘキセン、1 -オクテンなどが好ましく用いられる。また炭素原子数 が  $5 \sim 20$  の非共役ポリエンとして具体的には、1,4-へ キサジエン、1,5-ヘキサジエン、1,6-ヘプタジエン、1, 6-オクタジエン、1,7-オクタジエン、1,8-ノナジエン、 1, 9-デカジエン、1, 13- テトラデカジエン、1, 5, 9-デカ トリエン、3-メチル-1,4-ヘキサジエン、4-メチル-1,4-ヘキサジエン、5-メチル-1,4-ヘキサジエン、4-エチル-1,4-ヘキサジエン、3-メチル-1,5-ヘキサジエン、3,3-ジメチル-1,4-ヘキサジエン、3,4-ジメチル-1,5-ヘキサ ジエン、5-メチル-1,4-ヘプタジエン、5-エチル-1,4-ヘ プタジエン、5-メチル-1,5-ヘプタジエン、6-メチル-1, 5-ヘプタジエン、5-エチル-1,5-ヘプタジエン、3-メチ ル-1,6-ヘプタジエン、4-メチル-1,6-ヘプタジエン、4, 4-ジメチル-1,6-ヘプタジエン、4-エチル-1,6-ヘプタジ エン、4-メチル-1,4-オクタジエン、5-メチル-1,4-オク タジエン、4-エチル-1,4-オクタジエン、5-エチル-1,4-オクタジエン、5-メチル-1,5-オクタジエン、6-メチル-30 1,5-オクタジエン、5-エチル-1,5-オクタジエン、6-エ チル-1,5-オクタジエン、6-メチル-1,6-オクタジエン、 7-メチル-1,6-オクタジエン、6-エチル-1,6-オクタジエ ン、6-プロピル-1,6-オクタジエン、6-ブチル-1,6-オク タジエン、4-メチル-1,4-ノナジエン、5-メチル-1,4-ノ ナジエン、4-エチル-1,4-ノナジエン、5-エチル-1,4-ノ ナジエン、5-メチル-1,5-ノナジエン、6-メチル-1,5-ノ ナジエン、5-エチル-1,5-ノナジエン、6-エチル-1,5-ノ ナジエン、6-メチル-1,6-ノナジエン、7-メチル-1,6-ノ ナジエン、6-エチル-1,6-ノナジエン、7-エチル-1,6-ノ 40 ナジエン、7-メチル-1,7-ノナジエン、8-メチル-1,7-ノ ナジエン、7-エチル-1,7-ノナジエン、5-メチル-1,4-デ カジエン、5-エチル-1,4-デカジエン、5-メチル-1,5-デ カジエン、6-メチル-1,5-デカジエン、5-エチル-1,5-デ カジエン、6-エチル-1,5-デカジエン、6-メチル-1,6-デ カジエン、6-エチル-1,6-デカジエン、7-メチル-1,6-デ カジエン、7-エチル-1,6-デカジエン、7-メチル-1,7-デ カジエン、8-メチル-1, 7-デカジエン、7-エチル-1, 7-デ カジエン、8-エチル-1, 7-デカジエン、8-メチル-1, 8-デ カジエン、9-メチル-1,8-デカジエン、8-エチル-1,8-デ 50 カジエン、6-メチル-1,6-ウンデカジエン、9-メチル-1,

8-ウンデカジェンなどの脂肪族ポリエン、ビニルシクロへキセン、ビニルノルボルネン、エチリデンノルボルネン、ジシクロペンタジエン、シクロオクタジエン、2,5-ノルボルナジエン、1,4-ジビニルシクロへキサン、1,3-ジビニルシクロへキサン、1,5-ジビニルシクロオクタン、1-アリル-4-ビニルシクロへキサン、1,4-ジアリルシクロへキサン、1-アリル-5-ビニルシクロオクタン、1,5-ジアリルシクロオクタン、1-アリル-4-イソプロペニルシクロへキサン、1-イソプロペニルー4-ビニルシクロへキサン、1-イソプロペニルー3-ビニルシクロペンタンなどの脂環族ポリエン、ジビニルベンゼン、ビニルイソプロペニルベンゼンなどの芳香族ポリエンなどを挙げることができる。

【0017】これらの非共役ポリエンは、単独でまたは2種以上組合わせて用いられる。これらの非共役ポリエンのうちでは、炭素原子数が7以上の非共役ポリエンが好ましく、たとえば7-メチル-1,6-オクタジエン(MOD)、エチリデンノルボルネン(ENB)、ジシクロペンタジエン(DCPD)などが好ましく用いられる。

【0018】エチレン・ $\alpha$ ーオレフィン・非共役ポリエ 20 ン共重合体は、エチレンから導かれる構成単位を50  $\sim$  95 モル%、好ましくは55  $\sim$  90 モル%、より好ましくは60  $\sim$  85 モル%の割合で含有し、炭素原子数が 3  $\sim$  200  $\alpha$  - オレフィンから導かれる構成単位を50  $\sim$  5 モル%、好ましくは45  $\sim$  10 モル%、より好ましくは40  $\sim$  15 モル%の割合で含有している。

【0019】また、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから導かれる構成単位を0モル%を超え、かつ5モル%以下、好ましくは0.5~4.5モル%、より好ましくは0.5~4.0モル%の割合で含有している。

【0020】このような組成を有するエチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体をヒドロキシル化変性した変性共重合体は、たとえば極性樹脂の耐衝撃性改良剤として用いた場合に、優れた性能を発揮する。

【0021】135℃デカリン中で測定される極限粘度 [n] は、0.5~10d1/g、好ましくは1.0~ 8.0d1/gの範囲にある。分子量分布の指標である Mw/Mnの値が3以下、好ましくは2.8以下である。

【0022】Mw/Mnの値が3を超えるエチレン・α 40 ーオレフィン・非共役ポリエン共重合体をヒドロキシル 化変性した変性共重合体は、金属、極性樹脂などとの接 着強度が充分でない場合がある。

【0023】Mw/Mnの値は、Waters社製ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)(150-ALC/GPC)を用いて測定したクロマトグラフから、ユニバーサル法によるポリプロピレン換算(ただし、コモノマー量が10モル%以上の場合にはポリスチレン換算)の数平均分子量(Mn)および重量平均分子量(Mw)を算出し求めた。測定は、東洋ソーダ製GMH-HTお 50

よびGMH-HLTタイプカラムを用い、o-ジクロルベ ンゼンを溶媒として140℃で行った。

【0024】<sup>13</sup>C-NMRスペクトルおよび下記の式から求められるB値が1.00~2.00、好ましくは1.00~1.80の範囲にある。

B値=  $[P_{o\varepsilon}]$  /  $(2 \cdot [P_{\varepsilon}] \cdot [P_{o}])$ 

(式中、[Pε]は、共重合体中のエチレンから導かれる構成単位の含有モル分率であり、[P。]は、共重合体中のαーオレフィンから導かれる構成単位の含有モル 分率であり、[Pοε]は、共重合体中の全ダイアド (dy ad) 連鎖数に対するαーオレフィン・エチレン連鎖数の割合である)

このB値は、共重合体中におけるエチレンから導かれる 構成単位および $\alpha$ ーオレフィンから導かれる構成単位の 分布状態を表わす指標であり、J.C. Randall (Macromole cules, 15, 353(1982))、J. Ray (Macromolecules, 10, 773 (1977)) らの報告に基づいて求めることができる。

【0025】B値が大きいほど、エチレンから導かれる構成単位のブロック的連鎖および/またはαーオレフィンから導かれる構成単位のブロック的連鎖が短くなり、エチレンから導かれる構成単位およびαーオレフィンから導かれる構成単位の分布が一様であり、共重合体の組成分布が狭いことを示している。なお、B値が1.00より小さくなるほど共重合体の組成分布は広くなり、このような共重合体をヒドロキシル化変性した変性共重合体は、組成分布の狭い共重合体をヒドロキシル化変性した変性共重合体と比べ、金属、極性樹脂などとの接着強度が劣ることがある。

【0026】B値が1.00~2.00の範囲にあるエチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体は、たとえば後述するような第IVB族遷移金属化合物を含む触媒を用いてエチレンと、炭素原子数が3~20のαーオレフィンから選ばれる少なくとも1種のオレフィンと、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから選ばれる少なくとも1種のポリエンとを共重合させることにより得ることができる。なお、後述するような第IVB族遷移金属化合物を含む触媒以外の触媒、たとえばチタン系触媒の存在下に、エチレンと、炭素原子数が3~20のαーオレフィンから選ばれる少なくとも1種のポリエンとを共重合させても、アンと、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから選ばれる少なくとも1種のポリエンとを共重合させても、B値1.00~2.00の範囲にあるエチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体を得ることは困難である。

【0027】  $^{13}$ C-NMRスペクトルにおける $T\alpha\alpha$ に対する $T\alpha\beta$ の強度(面積)比D( $T\alpha\beta/T\alpha\alpha$ )が 0.5以下、好ましくは0.1以下、より好ましくは 0.01以下である。

【0028】ここで $^{13}$ C-NMRスペクトルにおけるT $\alpha\beta$ およびT $\alpha\alpha$ は、それぞれ炭素原子数が $3\sim20$ の

αーオレフィンから導かれる構成単位中の-CH2-単 位のピーク強度であり、それぞれ下記に示すように第3 級炭素に対する位置が異なる2種類の-CH2-単位の\*

Ταβ

\*ピーク強度を意味している。 【0029】

Taa

【 $0\ 0\ 3\ 0$ 】エチレン・ $\alpha$ -オレフィン・非共役ポリエ 10 とができる。なお、後述するような第IVB族遷移金属化ン共重合体の $^{13}$ C - NMRスペクトルにおける  $T\alpha\alpha$  に 合物を含む触媒以外の触媒、たとえばバナジウム系触媒対する  $T\alpha\beta$  の強度(面積)比D( $T\alpha\beta/T\alpha\alpha$ ) の存在下に、エチレンと、炭素原子数が  $3\sim 2\ 0$ の $\alpha-$  オレフィンから選ばれる小なくとは、1.55のより、フィンから、フィンから、フィンから、フィンから、フィンから、フィンかり、フィンから、フィンかり、フ

【0031】エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体の<sup>13</sup>C-NMRスペクトルを、たとえば日本電子(株)製 JEOL-GX270 NMR測定装置を用いて、試料濃度5重量%のヘキサクロロブタジエン/d<sub>e</sub>-ベンゼン=2/1 (体積比)の混合溶液を、67.8MHz、25℃にてd<sub>e</sub>-ベンゼン(128ppm)基準で測定する。

【0032】 <sup>13</sup>C-NMRスペクトルの解析は、基本的にリンデマンアダムスの提案(Analysis Chemistry43, p1245(1971))、J.C. Randall(Review Macromolecular Chemistry Physics, C29, 201(1989))に従って行った。【0033】ここで上記の強度比Dについて、エチレン・1-ブテン・7-メチル-1,6-オクタジエン共重合体を例にとってより具体的に説明する。このエチレン・1-ブテン・7-メチル-1,6-オクタジエン共重合体の<sup>13</sup>C-NMRスペクトルでは、39~40ppmに現われるピークがTααに、また31~32ppmに現われるピークがTααに、また31~32ppmに現われるピークがTαβに帰属される。

【0034】強度比Dは、それぞれのピーク部分の積分値(面積)比で算出される。このようにして求められた強度比Dは、一般にαーオレフィンの1,2付加反応に続いて2,1付加反応が起こる割合、またはローブテンの2,1付加反応に続いて1,2付加反応が起こる割合を示す尺度と考えられている。したがってこの強度比D値が大きいほど、αーオレフィンの結合方向が不規則であること示している。反対にD値が小さいほど、αーオレフィンの結合方向が規則的であることを示しており、規40則性が高いと分子鎖は集合しやすく、エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体は、強度などが優れる傾向にある。

【0035】上記強度比Dが0.5以下であるエチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体は、たとえば後述するような第IVB族遷移金属化合物を含む触媒を用いてエチレンと、炭素原子数が3~20のαーオレフィンから選ばれる少なくとも1種のオレフィンと、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから選ばれる少なくとも1種のポリエンとを共重合させることにより得ることにより得ることにより得る。

とができる。なお、後述するような第IVB族遷移金属化合物を含む触媒以外の触媒、たとえばバナジウム系触媒の存在下に、エチレンと、炭素原子数が3~20のαーオレフィンから選ばれる少なくとも1種のオレフィンと、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから選ばれる少なくとも1種のポリエンとを共重合させても、強度比Dが0.5以下であるエチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体を得ることは困難である。

【0036】次に、上記のようなエチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体の製法方法について説明する。上記のようなエチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体は、たとえば、後述するような(A)第IVB族遷移金属化合物と、(B)有機アルミニウムオキシ化合物および/または(C)前記(A)第IVB族遷移金属化合物と反応してイオン対を形成する化合物と、必要に応じて(D)有機アルミニウム化合物とからなる触媒の存在下に、エチレンと、炭素原子数が3~20のαーオレフィンから選ばれる少なくとも1種のオレフィンと、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから選ばれる少なくとも1種のポリエンとを共重合させることにより得ることができる。

【0037】<u>(A) 第IVB族遷移金属化合物</u>

第IV族遷移金属化合物 (A) (以下「成分 (A)」と記載することがある。) は、具体的には下記式 (I) で表わされる遷移金属化合物である。

 $[0038]ML_{*}$  ... (1)

式中、Mは、周期律表第IVB族から選ばれる遷移金属原子であり、好ましくは、ジルコニウム、チタンまたはハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。

【0039】xは、遷移金属原子の原子価であり、遷移金属原子Mに配位するLの個数を示す。Lは,遷移金属原子Mに配位する配位子であり、少なくとも1個のLはシクロペンタジエニル骨格を有する配位子以外のLは、炭素原子数が1~20の炭化水素基、アルコキシ基、アリーロキシ基、トリアルキルシリル基、SO,R'基(ただしR'はハロゲンなどの置換基を有していてもよい炭素原子数が1~8の炭化水素基)、ハロゲン原子、水素原子などである。

原子数から~20の非共役ポリエンから選ばれる少なく 【0040】シクロペンタジエニル骨格を有する配位子とも1種のポリエンとを共重合させることにより得るこ 50 としては、たとえばシクロペンタジエニル基、メチルシ

ルキル基、アルコキシ基、アリーロキシ基、トリアルキ ルシリル基、SO₃R¹基、ハロゲン原子、水素原子な どである。

10

【0046】上記一般式 (I') において、R2、 R³、R⁴ およびR⁵ のうち少なくとも2個、たとえば R² およびR³ がシクロペンタジエニル骨格を有する基 (配位子) であるメタロセン化合物が好ましい。これら のシクロペンタジエニル骨格を有する基はエチレン、プ ロピレンなどのアルキレン基、イソプロピリデン、ジフ ェニルメチレンなどの置換アルキレン基、シリレン基ま たはジメチルシリレン、ジフェニルシリレン、メチルフ ェニルシリレン基などの置換シリレン基などを介して結 合されていてもよい。この場合R⁴ およびR⁵ はシクロ ペンタジエニル骨格を有する基、アルキル基、シクロア ルキル基、アリール基、アラルキル基、アルコキシ基、 アリーロキシ基、トリアルキルシリル基、SOaR¹、

ハロゲン原子、水素原子などである。 【0047】以下に、Mがジルコニウムである前記式 (I)で表される第IVB族遷移金属化合物について具体 的な化合物を例示する。 ビス (インデニル) ジルコニウ ムジクロリド、ビス (インデニル) ジルコニウムジブロ ミド、ビス(インデニル)ジルコニウムビス(p-トルエ ンスルホナト)、ビス(4,5,6,7-テトラヒドロインデニ ル) ジルコニウムジクロリド、ビス (フルオレニル) ジ ルコニウムジクロリド、エチレンビス (インデニル) ジ ルコニウムジクロリド、エチレンビス (インデニル) ジ ルコニウムジブロミド、エチレンビス(インデニル)ジ メチルジルコニウム、エチレンビス (インデニル) ジフ ェニルジルコニウム、エチレンビス (インデニル) メチ 30 ルジルコニウムモノクロリド、エチレンビス (インデニ ル) ジルコニウムビス(メタンスルホナト)、エチレン ビス (インデニル) ジルコニウムビス (p-トルエンスル ホナト)、エチレンビス(インデニル)ジルコニウムビ ス(トリフルオロメタンスルホナト)、エチレンビス。 (4,5,6,7-テトラヒドロインデニル) ジルコニウムジク ロリド、イソプロピリデン(シクロペンタジエニル-フ ルオレニル)ジルコニウムジクロリド、イソプロピリデ ン(シクロペンタジエニル-メチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレンビス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ジ メチルシリレンビス (メチルシクロペンタジエニル) ジ ルコニウムジクロリド、ジメチルシリレンビス (ジメチ ルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ジ

メチルシリレンビス (トリメチルシクロペンタジエニ

ル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレンビス

(インデニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリ

レンビス (インデニル) ジルコニウムビス (トリフルオ

ロメタンスルホナト)、ジメチルシリレンビス (4,5,6,

7-テトラヒドロインデニル) ジルコニウムジクロリド、

クロペンタジエニル基、ジメチルシクロペンタジエニル 基、トリメチルシクロペンタジエニル基、テトラメチル シクロペンタジエニル基、ペンタメチルシクロペンタジ エニル基、エチルシクロペンタジエニル基、メチルエチ ルシクロペンタジエニル基、プロピルシクロペンタジエ ニル基、メチルプロピルシクロペンタジエニル基、ブチ ルシクロペンタジエニル基、メチルブチルシクロペンタ ジエニル基、ヘキシルシクロペンタジエニル基などのア ルキル置換シクロペンタジエニル基あるいはインデニル 基、アルキル置換インデニル基、アリール置換インデニ 10 ル基、4,5,6,7-テトラヒドロインデニル基、フルオレニ ル基などを例示することができる。これらの基は、トリ アルキルシリル基、ハロゲン原子などで置換されていて もよい。

【0041】上記一般式(I)で表される化合物がシク ロペンタジエニル骨格を有する基を2個以上含む場合に は、そのうち2個のシクロペンタジエニル骨格を有する 基同士は、エチレン、プロピレンなどのアルキレン基、 イソプロピリデン、ジフェニルメチレンなどの置換アル キレン基、シリレン基またはジメチルシリレン基、ジフ 20 エニルシリレン基、メチルフェニルシリレン基などの置 換シリレン基などを介して結合されていてもよい。

【0042】シクロペンタジエニル骨格を有する配位子 以外の配位子しとしては、具体的に下記のようなものが 挙げられる。炭素原子数が1~20の炭化水素基として は、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラ ルキル基などが挙げられ、より具体的には、アルキル基 としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロ ピル基、ブチル基などが例示され、シクロアルキル基と しては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などが例 示され、アリール基としては、フェニル基、トリル基な どが例示され、アラルキル基としては、ベンジル基、ネ オフィル基などが例示される。

【0043】またアルコキシ基としては、メトキシ基、 エトキシ基、ブトキシ基などが例示され、アリーロキシ 基としては、フェノキシ基などが例示され、ハロゲンと しては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などが例示され る。

【0044】SO<sub>3</sub>R¹で表される配位子としては、p-トルエンスルホナト基、メタンスルホナト基、トリフル 40 オロメタンスルホナト基などが例示される。このような シクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含むメタロ セン化合物は、たとえば遷移金属の原子価が4である場 合、より具体的には下記一般式 (I') で示される。

[0045] R<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup> R<sup>5</sup> M 式中、Mは上記式(I)と同様の遷移金属原子であり、 R<sup>2</sup> はシクロペンタジエニル骨格を有する基(配位子) であり、R°、R°およびR<sup>5</sup>は、互いに同一でも異な っていてもよく、シクロペンタジエニル骨格を有する 基、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラ 50 ジメチルシリレン(シクロペンタジエニル-フルオレニ

ル) ジルコニウムジクロリド、ジフェニルシリレンビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、メチルフェニ ルシリレンビス(インデニル)ジルコニウムジクロリ ド、ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロ リド、ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウムジブ ロミド、ビス(シクロペンタジエニル)メチルジルコニ ウムモノクロリド、ビス (シクロペンタジエニル) エチ ルジルコニウムモノクロリド、ビス (シクロペンタジェ ニル)シクロヘキシルジルコニウムモノクロリド、ビス ロリド、ビス (シクロペンタジエニル) ベンジルジルコ ニウムモノクロリド、ビス (シクロペンタジエニル) ジ ルコニウムモノクロリドモノハイドライド、ビス (シク ロペンタジエニル) メチルジルコニウムモノハイドライ ド、ビス(シクロペンタジエニル)ジメチルジルコニウ ム、ビス(シクロペンタジエニル)ジフェニルジルコニ ウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジベンジルジルコ ニウム、ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウムメ トキシクロリド、ビス (シクロペンタジエニル) ジルコ ニウムエトキシクロリド、ビス (シクロペンタジエニ ル) ジルコニウムビス (メタンスルホナト) 、ビス (シ クロペンタジエニル) ジルコニウムビス (p-トルエンス ルホナト)、ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウ ムビス (トリフルオロメタンスルホナト)、ビス (メチ ルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビ ス (ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジク ロリド、ビス (ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコ ニウムエトキシクロリド、ビス (ジメチルシクロペンタ ジエニル) ジルコニウムビス (トリフルオロメタンスル\*

\*ホナト)、ビス(エチルシクロペンタジエニル)ジルコ ニウムジクロリド、ビス (メチルエチルシクロペンタジ エニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(プロピルシク ロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (メ チルプロピルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジク ロリド、ビス(ブチルシクロペンタジエニル)ジルコニ ウムジクロリド、ビス(メチルブチルシクロペンタジエ ニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (メチルブチルシ クロペンタジエニル) ジルコニウムビス (メタンスルホ (シクロペンタジエニル) フェニルジルコニウムモノク 10 ナト)、ビス (トリメチルシクロペンタジエニル) ジル コニウムジクロリド、ビス (テトラメチルシクロペンタ ジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (ペンタメチ ルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビ ス(ヘキシルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジク ロリド、ビス(トリメチルシリルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロリドなど。

12

【0048】なお上記例示において、シクロペンタジェ ニル環の二置換体は1,2-および1,3-置換体を含み、三置 換体は1,2,3-および1,2,4-置換体を含む。またプロピ 20 ル、ブチルなどのアルキル基は、n-、i-、sec-、tert-などの異性体を含む。

【0049】また上記のようなジルコニウム化合物にお いて、ジルコニウムを、チタンまたはハフニウムに置換 えた化合物を用いることもできる。上述したような第IV B族遷移金属化合物のなかでは、特に後述するような一 般式(II)、(III)または(IV)で表される第IVB族 遷移金属化合物が好ましい。

[0050] 【化2】

【0051】式 (II) 中、Mは、周期律表第IVB族の遷 移金属原子であり、好ましくはチタニウム、ジルコニウ ムまたはハフニウムであり、特に好ましくはジルコニウ ムである。

【0052】Rいは、炭素原子数が1~6の炭化水素基 であり、具体的には、メチル、エチル、n-プロピル、イ ソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert ーブチル、n-ペンチル、ネオペンチル、n-ヘキシル、シ クロヘキシルなどのアルキル基、ビニル、プロペニルな どのアルケニル基などが挙げられる。

【0053】これらのうちインデニル基に結合した炭素 原子が1級のアルキル基が好ましく、さらに炭素原子数 が1~4のアルキル基が好ましく、特にメチル基または エチル基であることが好ましい。

一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子ま たはR<sup>11</sup>と同様の炭素原子数が1~6の炭化水素基であ る。R 13は、炭素原子数が6~16のアリール基を示 し、具体的には、フェニル、 $\alpha$ -ナフチル、 $\beta$ -ナフチ ル、アントラセニル、フェナントリル、ピレニル、アセ ナフチル、フェナレニル、アセアントリレニル、テトラ ヒドロナフチル、インダニル、ビフェニリルなどが挙げ られる。これらのうちフェニル、ナフチル、アントラセ ニルまたはフェナントリルであることが好ましい。

【0055】これらのアリール基は、フッ素、塩素、臭 素、ヨウ素などのハロゲン原子;メチル、エチル、プロ ピル、ブチル、ヘキシル、シクロヘキシル、オクチル、 ノニル、ドデシル、アイコシル、ノルボルニル、アダマ ンチルなどのアルキル基;ビニル、プロペニル、シクロ 【0054】R<sup>12</sup>、R<sup>14</sup>、R<sup>15</sup>およびR<sup>16</sup>は、互いに同 50 ヘキセニルなどのアルケニル基、ベンジル、フェニルエ

チル、フェニルプロピルなどのアリールアルキル基;フ エニル、トリル、ジメチルフェニル、トリメチルフェニ ル、エチルフェニル、プロピルフェニル、ビフェニル、  $\alpha$  – または  $\beta$  – ナフチル、メチルナフチル、アントラセ ニル、フェナントリル、ベンジルフェニル、ピレニル、 アセナフチル、フェナレニル、アセアントリレニル、テ トラヒドロナフチル、インダニル、ビフェニリルなどの アリール基などの炭素原子数が1~20の炭化水素基: トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリフェニルシ リルなどの有機シリル基で置換されていてもよい。

【0056】X<sup>1</sup> およびX<sup>2</sup> は、水素原子、ハロゲン原 子、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が 1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基またはイ オウ含有基であり、具体的には、ハロゲン原子、炭素原 子数が1~20の炭化水素基、としては前記と同様の原 子および基を例示することができる。また、炭素原子数 が1~20のハロゲン化炭化水素基としては、前記炭素 原子数が1~20の炭化水素基にハロゲン原子が置換し た基を例示することができる。

【0057】酸素含有基としては、ヒドロオキシ基、メ トキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシなどのアルコ キシ基、フェノキシ、メチルフェノキシ、ジメチルフェ ノキシ、ナフトキシなどのアリーロキシ基、フェニルメ トキシ、フェニルエトキシなどのアリールアルコキシ基 などが挙げられる。

【0058】イオウ含有基としては、前記含酸素化合物 の酸素がイオウに置換した置換基、およびメチルスルホ ネート、トリフルオロメタンスルフォネート、フェニル スルフォネート、ベンジルスルフォネート、p-トルエン スルフォネート、トリメチルベンゼンスルフォネート、 トリイソブチルベンゼンスルフォネート、p-クロルベン ゼンスルフォネート、ペンタフルオロベンゼンスルフォ ネートなどのスルフォネート基、メチルスルフィネー ト、フェニルスルフィネート、ベンゼンスルフィネー ト、p-トルエンスルフィネート、トリメチルベンゼンス ルフィネート、ペンタフルオロベンゼンスルフィネート などのスルフィネート基が挙げられる。

【0059】これらのうち、ハロゲン原子または炭素原 子数が1~20の炭化水素基であることが好ましい。 Y は、炭素原子数が1~20の2価の炭化水素基、炭素原 40 子数が1~20の2価のハロゲン化炭化水素基、2価の ケイ素含有基、2価のゲルマニウム含有基、-〇-、-CO-, -S-, -SO-, -SO2 -, -NR17-,  $-P(R^{17}) - -P(O)(R^{17}) - -BR^{17} - \pm$ たは一AIR17ー〔ただし、R17は水素原子、ハロゲン 原子、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数 が1~20のハロゲン化炭化水素基]を示し、具体的に は、メチレン、ジメチルメチレン、1,2-エチレン、ジメ チル-1,2- エチレン、1,3-トリメチレン、1,4-テトラメ

などのアルキレン基、ジフェニルメチレン、ジフェニル -1, 2- エチレンなどのアリールアルキレン基などの炭素 原子数が1~20の2価の炭化水素基;クロロメチレン などの上記炭素原子数が1~20の2価の炭化水素基を ハロゲン化したハロゲン化炭化水素基;メチルシリレ ン、ジメチルシリレン、ジエチルシリレン、ジ (n-プロ ピル) シリレン、ジ (i-プロピル) シリレン、ジ (シク ロヘキシル)シリレン、メチルフェニルシリレン、ジフ エニルシリレン、ジ (p-トリル) シリレン、ジ (p-クロ 10 ロフェニル) シリレンなどのアルキルシリレン、アルキ ルアリールシリレン、アリールシリレン基、テトラメチ ルー1,2-ジシリル、テトラフェニルー1,2- ジシリルなど のアルキルジシリル、アルキルアリールジシリル、アリ ールジシリル基などの2価のケイ素含有基;上記2価の ケイ素含有基のケイ素をゲルマニウムに置換した2価の ゲルマニウム含有基などであり、R <sup>17</sup>は、前記と同様の ハロゲン原子、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭 素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基である。

【0060】このうち2価のケイ素含有基または2価の 20 ゲルマニウム含有基であることが好ましく、2価のケイ 素含有基であることがより好ましく、アルキルシリレ ン、アルキルアリールシリレン、アリールシリレンであ ることが特に好ましい。

【0061】以下に上記一般式(II)で表される遷移金 属化合物の具体的な例を示す。rac-ジメチルシリレン-ビス{1-(4-フェニルインデニル)} ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリル-ビス {1-(2-メチル-4-フ エニルインデニル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルシリレン-ビス{1-(2-メチル-4-(α-ナフチ 30 ル) インデニル) | ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4- (β-ナフチル) インデニル)}ジルコニウムジクロリド、racージメチル シリレン-ピス (1- (2-メチル-4-(1-アントラセニル) インデニル) ト ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス(1-(2-メチル-4-(2-アントラセニル) インデニル) ト ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス{1-(2-メチル-4-(9-アントラセニル) インデニル)}ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス{1-(2-メチル-4-(9-フェナントリル) インデニル) | ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(p-フルオロフェニ ル)インデニル)}ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス{1-(2-メチル-4-(ペンタフルオロ フェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス (1- (2-メチル-4-(p-クロロ・ フェニル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(m-クロロ フェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(o-クロロ チレン、1,2-シクロヘキシレン、1,4-シクロヘキシレン 50 フェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra

c-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(o, p-ジク ロロフェニル)フェニルインデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(p-ブロモフェニル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {I- (2-メチル-4-(p-トリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(m-トリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(o-トリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル 10 シリレン-ビス(1-(2-メチル-4-(o, o' -ジメチルフェニ ル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {I- (2-メチル-4-(p-エチルフェニ ル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(p-i-プロピルフ エニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(p-ベンジル フェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(p-ビフェ ニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ 20 メチルシリレン-ビス {1-.(2-メチル-4-(m-ビフェニ ル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(p-トリメチルシ リレンフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(m-トリメチルシリレンフェニル) インデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-フェニル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジエチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac 30 -ジ-(i-プロピル) シリレン-ビス {1- (2-メチル-4- フ エニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ - (n-ブチル) シリレン-ビス {1- (2-メチル-4- フェニ . ルインデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジシク ロヘキシルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4- フェニル インデニル))ジルコニウムジクロリド、rac-メチルフ エニルシリレン-ビス(1-(2-メチル-4- フェニルイン デニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニルシ リレン-ビス(1-(2-メチル-4- フェニルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (p-トリル) シ 40 リレン-ビス (1- (2-メチル-4- フェニルインデニ ル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジ(p-クロロフェ ニル) シリレン-ビス {1- (2-メチル-4- フェニルイン デニル) | ジルコニウムジクロリド、rac-メチレン-ビ ス(1-(2-メチル-4- フェニルインデニル)) ジルコニ ウムジクロリド、rac-エチレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac -ジメチルゲルミレン-ビス {1- (2-メチル-4- フェニル インデニル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル スタニレン-ビス(1-(2-メチル-4- フェニルインデニ

ル)  $\}$  ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス(1- (2-メチル-4- フェニルインデニル)  $\}$  ジルコニウムジブロミド、rac-ジメチルシリレン-ビス(1- (2-メチル-4- フェニルインデニル)  $\}$  ジルコニウムジメチル、rac-ジメチルシリレン-ビス(1- (2-メチル-4- フェニルインデニル)  $\}$  ジルコニウムメチルクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス(1- (2-メチル-4- フェニルインデニル)  $\}$  ジルコニウムクロリドSO $_2$ Me、 $_2$  rac-ジメチルシリレン-ビス(1- (2-メチル-4- フェニルインデニル)  $\}$  ジルコニウムクロリドSO $_2$ Me、 $_2$  rac-ジメチルシリレン-ビス(1- (2-メチル-4- フェニルインデニル)  $\}$  ジルコニウムクロリドOSO $_2$ Me、

【0062】rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-エチ ルー4-フェニルインデニル)〉 ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-エチル-4- (α -ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、r ac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-エチル-4- (B-ナフ チル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2-メチル-1-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-エチル-4- (5-アセナ フチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-エチル-4- (9-アントラ セニル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-エチル-4- (9-フェナン トリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス{1-(2-エチル-4-(o-メチルフ ェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-エチル-4- (m-メチルフ エニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-エチル-4- (p-メチルフ ェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-エチル-4-(2,3-ジメチ | ルフェニル) インデニル) | ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-エチル-4- (2,4-ジ メチルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-エチル-4- (2, 5-ジメチルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2,4,6-トリメチルフェニル) インデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エ チル-4- (o-クロロフェニル) インデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エ チル-4-(m-クロロフェニル)インデニル)}ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1-(2-エ チル-4-(p-クロロフェニル)インデニル)}ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エ チル-4-(2,3-ジクロロフェニル)インデニル)〉ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1-(2-エチル-4-(2,6-ジクロロフェニル)インデニル)} 50 ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス

{1-(2-エチル-4-(3,5-ジクロロフェニル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス (1-(2-エチル-4-(2-ブロモフェニル) インデニ ル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス (1-(2-エチル-4-(3-ブロモフェニル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス (1-(2-エチル-4-(4-ブロモフェニル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス(I-(2-エチル-4-(4-ビフェニリル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン 10 -ビス {1-(2-エチル-4-(4-トリメチルシリルフェニ ル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス{1-(2-n-プロピル-4-フェニルイン デニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス{1-(2-n-プロピル-4- (α-ナフチル) インデ ニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス (1-(2-n-プロピル-4- (β-ナフチル) インデニ ル) 〉 ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス{1-(2-n-プロピル-4-(2-メチル-1-ナフチル)イ ンデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシ 20 リレン-ビス {1-(2-n-プロピル-4-(5-アセナフチル) インデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1-(2-n-プロピル-4- (9-アントラセニ ル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス (1-(2-n-プロピル-4- (9-フェナン トリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル-4-フェニル インデニル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1-(2-i-プロピル-4-(α-ナフチル) イ ンデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシ 30 デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ リレン-ビス {1-(2-i-プロピル-4- (β-ナフチル) イン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-i-プロピル-4- (8-メチル-9-ナフチ ル)インデニル)}ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル-4-(5-アセナフ チル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル-4- (9-アント ラセニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル-4- (9-フ ェナントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-プチル-4-フ エニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4- (α-ナフチ ル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス(1-(2-s-ブチル-4- (β-ナフチル) インデニル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4-(2-メチル-1-ナフチ ル) インデニル) | ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4- (5-アセナ

18 ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4- (9-アント ラセニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4- (9-フェ ナントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ペンチル-4-フェ ニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2-n-ペンチル-4-(α-ナフチ ル)インデニル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2-n-ブチル-4-フェニルインデ ニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス(1-(2-n-ブチル-4- (α-ナフチル) インデニ ル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス{1-(2-n-ブチル-4- (β-ナフチル) インデニ · ル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-n-ブチル-4- (2-メチル-1-ナフチル) イン デニル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-n-プチル-4-(5-アセナフチル) イン デニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス(1-(2-n-ブチル-4-(9-アントラセニル) イ ンデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシ リレン-ビス {1-(2-n-ブチル-4- (9-フェナントリル) インデニル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス{1-(2-i-ブチル-4-フェニルインデニ ル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス(1-(2-i-ブチル-4- (α-ナフチル) インデニ ル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-i-ブチル-4- (β-ナフチル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-i-ブチル-4- (2-メチル-1-ナフチル) イン レン-ビス (1-(2-i-ブチル-4- (5-アセナフチル) イン デニル)}ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-i-プチル-4-(9-アントラセニル) イ ンデニル)}ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシ リレン-ビス {1-(2-i-ブチル-4-(9-フェナントリル) インデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス{1-(2-ネオペンチル-4-フェニルインデ ニル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス {1-(2-ネオペンチル-4- (α-ナフチル) インデ ニル))ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス {1-(2-n-ヘキシル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ヘキシル-4-(α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-メチルフェニルシリレン -ビス (1-(2-エチル-4-フェニルインデニル) ) ジルコ ニウムジクロリド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス (1-(2-エチル-4- (α-ナフチル) インデニル) } ジル コニウムジクロリド、rac-メチルフェニルシリレン-ビ ス{1-(2-エチル-4-(9-アントラセニル)インデニ フチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac- 50 ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-メチルフェニルシ

リレン-ビス(1-(2-エチル-4-(9-フェナントリル)イ ンデニル)}ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニル シリレン-ビス(1-(2-エチル-4-フェニルインデニ ル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレ ン-ビス {1-(2-エチル-4- (α-ナフチル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレ ン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-アントラセニル) インデ ニル)}ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリ レン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-フェナントリル) イン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニルシ 10 リレン-ビス {1-(2-エチル-4-(4-ビフェニリル) イン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-メチレン-ビ ス {1-(2-エチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウ ムジクロリド、rac-メチレン-ビス {1-(2-エチル-4-(α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-エチレン-ビス {1-(2-エチル-4-フェニルイン デニル)}ジルコニウムジクロリド、rac-エチレン-ビ ス {1-(2-エチル-4- (α-ナフチル) インデニル) } ジ ルコニウムジクロリド、rac-エチレン-ビス (1-(2-n-プ\*

R 24

【0066】式(III) 中、Mは、周期律表第IVB族の 遷移金属原子であり、好ましくはチタニウム、ジルコニ ウムまたはハフニウムであり、特に好ましくはジルコニ ウムである。

ていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が 1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲ ン化炭化水素基、ケイ素含有基、酸素含有基、イオウ含 有基、窒素含有基またはリン含有基を示す。

【0068】具体的には、前記式(II)と同様の、ハロ ゲン原子、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原 子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、ケイ素含有 基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基またはリン 含有基が挙げられる。

【0069】ケイ素含有基としては、メチルシリル、フ 40 エニルシリルなどの一炭化水素置換シリル;ジメチルシ リル、ジフェニルシリルなどの二炭化水素置換シリル; トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリプロピルシ リル、トリシクロヘキシルシリル、トリフェニルシリ ル、ジメチルフェニルシリル、メチルジフェニルシリ ル、トリトリルシリル、トリナフチルシリルなどの三炭 化水素置換シリル;トリメチルシリルエーテルなどの炭 化水素置換シリルのシリルエーテル; トリメチルシリル メチルなどのケイ素置換アルキル基:トリメチルシリル フェニルなどのケイ素置換アリール基などが挙げられ

\*ロピル-4-(α-ナフチル)インデニル)}ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルゲルミル-ビス {1-(2-エチル -4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、r ac-ジメチルゲルミル-ビス  $\{1-(2-エチル-4-(α-ナフ))\}$ チル) インデニル) | ジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルゲルミル-ビス{1-(2-n-プロピル-4-フェニルイ ンデニル) } ジルコニウムジクロリドなど。

【0063】また上記のようなジルコニウム化合物にお いて、ジルコニウムを、チタニウム、ハフニウムに置換 えた化合物を挙げることもできる。本発明では、通常上 記遷移金属化合物のラセミ体が触媒成分として用いられ るが、R型またはS型を用いることもできる。

【0064】本発明では、上記のような遷移金属化合物 を2種以上組み合わせて用いてもよい。 このようなメタ ロセン化合物は、Journal of Organometallic Chem. 288 (1985)、第63~67頁、ヨーロッパ特許出願公開第0,320, 762 号明細書に準じて製造することができる。

[0065] 【化3】

(III)

る。

【0070】これらのうちR21は、炭化水素基であるこ とが好ましく、特にメチル、エチル、プロピルの炭素原 子数が1~3の炭化水素基であることが好ましい。ま 【0.06.7】 $R^{21}$ および $R^{22}$ は、互いに同一でも異なっ 30 た、 $R^{22}$ は、水素原子または炭化水素基であることが好 ましく、特に水素原子あるいは、メチル、エチル、プロ ピルの炭素原子数が1~3の炭化水素基であることが好 ましい。

> 【0071】R23およびR24は、互いに同一でも異なっ ていてもよく、炭素原子数が1~20のアルキル基を示 し、具体的には前記一般式 (II) に例示したものと同様 である。

【0072】これらのうちR<sup>23</sup>は、2級または3級アル キル基であることが好ましい。R24は、2重結合、3重 結合を含んでいてもよい。X'およびX2は、互いに同 一でも異なっていてもよく、前記式 (II) におけるX<sup>1</sup> およびX²と同様である。

【0073】Yは、前記式(II)におけるYと同様であ る。以下に上記一般式(III)で表される遷移金属化合 物の具体的な例を示す。rac-ジメチルシリレン-ビス {1 - (2, 7-ジメチル-4-エチルインデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2,7-ジ メチル-4-n-プロピルインデニル)} ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1-(2,7-ジメチ 50 ル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリ

ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2,7-ジメチル-4n-ブチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2,7-ジメチル-4-sec-ブチ ルインデニル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-t-ブチルインデ ニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-n-ペンチルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン ービス {1-(2,7-ジメチル-4-n-ヘキシルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-シクロヘキシルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-メチルシクロヘキシルインデニ ル) )ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス(1-(2,7-ジメチル-4-フェニルエチルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2,7-ジメチル-4-フェニルジクロルメチルイ ンデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシ リレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-クロロメチルインデ ニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ 20 ン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-トリメチルシリルメチル インデニル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-トリメチルシロキ シメチルインデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジエチルシリレン-ビス (1-(2,7-ジメチル-4-i-プロピ ルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (i-プロピル)シリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-i-プロ ピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (n-ブチル) シリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-i-プ ロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (シクロヘキシル) シリレン-ビス (1-(2,7-ジメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1- (2,7-ジメチル-4-t-ブチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-t-ブ チルインデニル) ) ジルコニウムジクロリド、rac-ジフ エニルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-i-プロピル インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニ 40 ルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-エチルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (p-トリル) シ リレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-i-プロピルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (p-クロロフェ ニル) シリレン-ビス (1-(2,7-ジメチル-4-i-プロピル インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1-(2-メチル-4-i-プロピル-7-エチル インデニル) ト ジルコニウムジブロミド rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-

メチルシリレン-ビス {1- (2,3,7-トリメチル-4-n-プロ ピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス{1-(2, 3, 7-トリメチル-4-i-プロピ. ルインデニル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス{1-(2,3,7-トリメチル-4-n-ブチルイ ンデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシ リレン-ビス(1-(2,3,7-トリメチル-4-sec-ブチルイン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1- (2, 3, 7-トリメチル-4-t-ブチルインデニ 10 ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2,3,7-トリメチル-4-n-ペンチルインデニ ル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス(1-(2,3,7-トリメチル-4-n-ヘキシルインデニ ル) トジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-シクロヘキシルインデ ニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス{1-(2,3,7-トリメチル-4-メチルシクロヘキシ ルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス{1-(2, 3, 7-トリメチル-4-トリメチル シリルメチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-トリメチルシロキシメチルインデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-フェニルエチルインデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (1-(2, 3,7-トリメチル-4-フェニルジクロルメチルインデニ ル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス{1-(2, 3, 7-トリメチル-4-クロルメチルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジエチルシリレン -ビス(1-(2, 3, 7-トリメチル-4-i-プロピルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ(i-プロピル) シリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルイ ンデニル) | ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (n-ブチ ル) シリレン-ビス {1- (2,3,7-トリメチル-4-i-プロピ ルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (シ クロヘキシル)シリレン-ビス{1-(2, 3, 7-トリメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメ チル-4-i-プロピルインデニル) )ジルコニウムジクロ リド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-t-ブチルインデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス (1-(2,3,7-トリメチル-4-t-ブチルインデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1- (2,3,7 -トリメチル-4-エチルインデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジ (p-トリル) シリレン-ピス {1- (2,3,7 -トリメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウム エチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ 50 ジクロリド、rac-ジ (p-クロロフェニル) シリレン-ビ

ス(1-(2, 3, 7-トリメチル-4-i-プロピルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリル-ビス(1-(2-メチル-4-i-プロピル-7-メチルインデニ ル) } ジルコニウムジメチル、rac-ジメチルシリル-ビ ス {1- (2-メチル-4-i-プロピル-7-メチルインデニ ル)〉ジルコニウムメチルクロリド、rac-ジメチルシリ ル-ビス{1-(2-メチル-4-i-プロピル-7-メチルインデ ニル) } ジルコニウム-ビス (メタンスルホナト) 、rac -ジメチルシリル-ビス {1- (2-メチル-4-i-プロピル-7-メチルインデニル) } ジルコニウム-ビス (p-フェニル スルフィナト)、rac-ジメチルシリル-ビス {1- (2-メ チル-3-メチル-4-i-プロピル-7-メチル-1-インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリルービス {1 - (2-エチル-4-i-プロピル-7-メチルインデニル) } ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリル-ビス (1-(2-フェニル-4-i-プロピル-7-メチルインデニル) } ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリル-ビス {1-(2-メチル-4-i-プロピル-7-メチルインデニル) } チタ\*

\*ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリル-ビス {1- (2-メチル-4-i-プロピル-7-メチルインデニル) ) ハフニウ ムジクロリド、これらの中で、4位にi-プロピル, sec-ブチル, tert-ブチル基などの分岐アルキル基を有する ものが、特に好ましい。

【0074】本発明では、通常前記遷移金属化合物のラ ·セミ体が触媒成分として用いられるが、R型またはS型 を用いることもできる。上記のような遷移金属化合物 は、インデン誘導体から既知の方法たとえば特開平4-10 268307号公報に記載されている方法により合成す ることができる。

【0075】次に、一般式 (IV) で表される遷移金属化 合物について説明する。下記一般式(IV)で表される遷 移金属化合物は、EP-549900号およびカナダー 2084017号に記載された化合物である。

[0076]

【化4】

【0077】式 (IV) 中、Mは、周期律表第IVB族の遷 移金属原子であり、好ましくは、チタニウム、ジルコニ ウムまたはハフニウムであり、特に好ましくはジルコニ ウムである。

【0078】R31は、互いに同一でも異なっていてもよ く、水素原子、ハロゲン原子、好ましくは、塩素原子ま 30 ましくは  $1\sim3$ のアルコキシ基、炭素原子数が  $6\sim1$ たは臭素原子、炭素原子数が1~10、好ましくは1~ 4のアルキル基、炭素原子数が1~10のハロゲン化ア ルキル基、炭素原子数が6~10、好ましくは6~8の アリール基、-NR³º2、-SR³º、-OSiR³º3、-SiR<sup>30</sup>₃またはーPR<sup>30</sup>₂基〔ただし、R<sup>30</sup>は、ハロゲ ン原子、好ましくは塩素原子、炭素原子数が1~10、 好ましくは1~3のアルキル基、または炭素原子数が6 ~10、好ましくは6~8のアリール基〕を示す。

【0079】R32~R38は、互いに同一でも異なってい てもよく、前記R31と同様の原子または基を示し、これ 40 らのR³²~R³゚で示される基のうち隣接する少なくとも※

※2個の基は、それらの結合する炭素原子とともに、芳香 族環または脂肪族環を形成していてもよい。

【0080】X3 およびX4 は、互いに同一でも異なっ ていてもよく、水素原子、炭素原子数が1~10、好ま しくは1~3のアルキル基、炭素原子数が1~10、好 0、好ましくは6~8のアリール基、炭素原子数が6~ 10、好ましくは6~8のアリールオキシ基、炭素原子 数が2~10、好ましくは2~4のアルケニル基、炭素 原子数が7~40、好ましくは7~10のアリールアル キル基、炭素原子数が7~40、好ましくは7~12の アルキルアリール基、炭素原子数が8~40、好ましく は8~12のアリールアルケニル基、OH基またはハロ ゲン原子を示す。2は、

[0081]

【化5】

[0082] -O-, -CO-, -S-, -SO-, - 50 SO<sub>2</sub>-, -Ge-, -Sn-, -NR<sup>39</sup>-, -P (R

 $^{39}$ ) -  $^{\circ}$  - P (O) (R $^{39}$ ) -  $^{\circ}$  - BR $^{39}$  -  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  tct - A 1 R 39 - である。

【0083】ただし、R39およびR40は、互いに同一で も異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭素 原子数が1~10、好ましくは1~4のアルキル基、特 にメチル基、炭素原子数が1~10のフルオロアルキル 基、好ましくはCF₃基、炭素原子数が6~10、好ま しくは6~8のアリール基、炭素原子数が6~10のフ ルオロアリール基、好ましくはペンタフルオロフェニル 基、炭素原子数が1~10、好ましくは1~4のアルコ 10 キシ基、特にメトキシ基、炭素原子数が2~10、好ま しくは2~4のアルケニル基、炭素原子数が7~40、 好ましくは7~10のアリールアルキル基、炭素原子数 が8~40、好ましくは8~12のアリールアルケニル 基炭素原子数が7~40、7~12のアルキルアリール 基である。

【0084】またR3°とR4°とは、それぞれそれらの結 合する原子とともに環を形成してもよい。M¹は、ケイ 素、ゲルマニウムまたはスズを示し、好ましくはケイ素 またはゲルマニウムである。

【0085】ここで、上述のアルキル基は直鎖状のまた は枝分かれしたアルキル基であり、そしてハロゲン (ハ ロゲン化)はフッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨ ウ素原子であり、特にフッ素原子または塩素原子であ

【0086】前記一般式 (IV) で表される化合物のなか では、Mは、ジルコニウムまたはハフニウムであり、R 31は、互いに同じであり、炭素原子数が1~4のアルキ ル基であり、R<sup>32</sup>~R<sup>38</sup>は、互いに同一でも異なってい てもよく、水素原子または炭素原子数が1~4のアルキ 30 ル基であり、X³ およびX⁴ は、互いに同一でも異なっ ていてもよく、炭素原子数が1~3のアルキル基または ハロゲン原子であり、Zは、

[0087]

【化6】

【0088】(式中、M¹はケイ素であり、R³³および 40 R<sup>40</sup>は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子 数が1~4のアルキル基または炭素原子数が6~10の アリール基である)である化合物が好ましく、置換基R <sup>32</sup>およびR<sup>38</sup>は、水素原子であり、R<sup>33</sup>~R<sup>37</sup>は、炭素 原子数が1~4のアルキル基または水素原子である化合 物がより好ましい。

【0089】さらに、前記一般式 (IV) で表される化合 物のなかでは、M¹は、ジルコニウムであり、R³¹は、 互いに同一で炭素原子数が1~4のアルキル基であり、

一でも異なっていてもよく、炭素原子数が1~4のアル キル基または水素原子であり、X³ およびX\* は、いず れも塩素原子であり、Zは、

[0090]

【化7】

【0091】(式中、M¹は、ケイ素であり、R³ºおよ びR⁴ºは、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原 子数が1~4のアルキル基または炭素原子数が6~10 のアリール基である)である化合物が好ましい。

【0092】特に、前記一般式(IV)で表される化合物 のなかでは、 $M^1$  は、ジルコニウムであり、 $R^{31}$ は、メ チル基であり、R³²~R³вは、水素原子であり、X³ お よびX⁴は、塩素原子であり、Zは、

[0093]

【化8】

20

【0094】(式中、M¹は、ケイ素であり、R³ºおよ びR<sup>40</sup>は、互いに同一でも異なっていてもよく、メチル 基またはフェニル基ある)である化合物が好ましい。

【0095】以下に上記一般式(III)で表される遷移 金属化合物の具体的な例を示す。ジメチルシリレン-ビ ス{1-(2-メチル-4,5-ベンゾインデニル)}ジルコニ ウムジクロリド、ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチ ル-αーアセナフトインデニル) } ジルコニウムジクロ リド、メチルフェニルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4, 5-ベンゾインデニル) ) ジルコニウムジクロリド、メチ ルフェニルシリレン-ビス{1-(2-メチル-αーアセナフ トインデニルシクロペンタジエニル) } ジルコニウムジ クロリド、メチルフェニルシリレン-ビス(1-(4,5-ベ ンゾインデニル) } ジルコニウムジクロリド、メチルフ ェニルシリレン-ビス{1-(2,6-ジメチル-4,5-ベンゾイ ンデニル)}ジルコニウムジクロリド、メチルフェニル シリレン-ビス {1-(2,4,6-トリメチル-4,5-ベンゾイン デニル) } ジルコニウムジクロリドなど。

【0096】また上記のようなジルコニウム化合物にお いて、ジルコニウムを、チタニウム、ハフニウムに置換 えた化合物を挙げることもできる。本発明では、通常上 記遷移金属化合物のラセミ体が触媒成分として用いられ るが、R型またはS型を用いることもできる。

【0097】 <u>(B) 有機アルミニウムオキシ化合物</u>

(B) 有機アルミニウムオキシ化合物は、従来公知のア ルミノキサンであってもよく、また特開平2-7868  $R^{32}$ および $R^{38}$ は、水素原子であり、 $R^{33}\sim R^{37}$ は、同 50 7号公報に例示されているようなベンゼン不溶性の有機

アルミニウムオキシ化合物であってもよい。

【0098】従来公知のアルミノキサンは、たとえば下 記のような方法によって調製することができる。

- (1) 吸着水を含有する化合物あるいは結晶水を含有す る塩類、たとえば塩化マグネシウム水和物、硫酸銅水和 物、硫酸アルミニウム水和物、硫酸ニッケル水和物、塩 化第1セリウム水和物などの炭化水素媒体懸濁液に、ト リアルキルアルミニウムなどの有機アルミニウム化合物 を添加して反応させる方法。
- ドロフランなどの媒体中で、トリアルキルアルミニウム などの有機アルミニウム化合物に直接水や氷や水蒸気を 作用させる方法。
- (3) デカン、ベンゼン、トルエンなどの媒体中でトリ アルキルアルミニウムなどの有機アルミニウム化合物 に、ジメチルスズオキシド、ジブチルスズオキシドなど の有機スズ酸化物を反応させる方法。

【0099】なお、該アルミノキサンは、少量の有機金 属成分を含有してもよい。また回収された上記のアルミ ノキサンの溶液から溶媒あるいは未反応の有機アルミニ 20 ウム化合物を蒸留して除去した後、溶媒に再溶解あるい はアルミノキサンの貧溶媒に懸濁させてもよい。

【0100】アルミノキサンを調製する際に用いられる 有機アルミニウム化合物としては、具体的には、トリメ チルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリプロ ピルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウム、ト リn-ブチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウ ム、トリsec-ブチルアルミニウム、トリ tert-ブチルア ルミニウム、トリペンチルアルミニウム、トリヘキシル アルミニウム、トリオクチルアルミニウム、トリデシル 30 アルミニウムなどのトリアルキルアルミニウム;トリシ クロヘキシルアルミニウム、トリシクロオクチルアルミ ニウムなどのトリシクロアルキルアルミニウム ; ジメチ ルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムクロリ ド、ジエチルアルミニウムブロミド、ジイソブチルアル ミニウムクロリドなどのジアルキルアルミニウムハライ ド;ジエチルアルミニウムハイドライド、ジイソブチル アルミニウムハイドライドなどのジアルキルアルミニウ ムハイドライド;ジメチルアルミニウムメトキシド、ジ エチルアルミニウムエトキシドなどのジアルキルアルミ 40 ニウムアルコキシド ; ジエチルアルミニウムフェノキシ ドなどのジアルキルアルミニウムアリーロキシドなどが 挙げられる。

【0101】これらのうち、トリアルキルアルミニウ ム、トリシクロアルキルアルミニウムが好ましく、トリ メチルアルミニウムが特に好ましい。また、アルミノキ サンを調製する際に用いられる有機アルミニウム化合物 として、下記式(V)で表されるイソプレニルアルミニ ウムを挙げることもできる。

[0102]

(i-C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>) x Al, (C<sub>5</sub> H<sub>10</sub>) z (式中、x、y、zは正の数であり、 $z \ge 2 x$ であ

上記のような有機アルミニウム化合物は、単独であるい は組合せて用いられる。

【0103】アルミノキサンの調製に用いられる溶媒と しては、ベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、シメ ンなどの芳香族炭化水素、ペンタン、ヘキサン、ヘプタ ン、オクタン、デカン、ドデカン、ヘキサデカン、オク (2) ベンゼン、トルエン、エチルエーテル、テトラヒ 10 タデカンなどの脂肪族炭化水素、シクロペンタン、シク ロヘキサン、シクロオクタン、メチルシクロペンタンな どの脂環族炭化水素、ガソリン、灯油、軽油などの石油 留分あるいは上記芳香族炭化水素、脂肪族炭化水素、脂 環族炭化水素のハロゲン化物とりわけ、塩素化物、臭素 化物などの炭化水素溶媒が挙げられる。その他、エチル エーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類を用い ることもできる。これらの溶媒のうち特に芳香族炭化水 素または脂肪族炭化水素が好ましい。

> 【0104】このような有機アルミニウムオキシ化合物 (B) は、単独でまたは2種以上組み合わせて用いるこ とができる。

## (C)前記遷移金属化合物(A)と反応してイオン対を 形成する化合物

(C) 前記遷移金属化合物 (A) と反応してイオン対を 形成する化合物(以下「イオン化イオン性化合物」とい うことがある)としては、特表平1-501950号公 報、特表平1-502036号公報、特開平3-179 005号公報、特開平3-179006号公報、特開平 3-207703号公報、特開平3-207704号公 報、USP-5321106号公報などに記載されたル イス酸、イオン性化合物およびカルボラン化合物を挙げ ることができる。

【0105】ルイス酸としてはマグネシウム含有ルイス 酸、アルミニウム含有ルイス酸、ホウ素含有ルイス酸な どが挙げられ、こられのうちホウ素含有ルイス酸が好ま

【0106】ホウ素原子を含有するルイス酸として具体 的には、下記式(VI)で表される化合物が例示できる。 BR" Rb Rc ... (VI)

(式中、R°、R°およびR°は、それぞれ独立して、 フッ素原子、メチル基、トリフルオロメチル基などの置 換基を有していてもよいフェニル基、またはフッ素原子 を示す。)

上記式(VI)で表される化合物として具体的には、トリ フルオロボロン、トリフェニルボロン、トリス(4-フル オロフェニル)ボロン、トリス(3,5-ジフルオロフェニ ル) ボロン、トリス(4-フルオロメチルフェニル)ボロ ン、トリス(ペンタフルオロフェニル)ボロン、トリス (p-トリル) ボロン、トリス (o-トリル) ボロン、トリ 50 ス (3,5-ジメチルフェニル) ボロンなどが挙げられる。

これらのうちではトリス (ペンタフルオロフェニル) ボ ロンが特に好ましい。

【0107】イオン性化合物は、カチオン性化合物とア ニオン性化合物とからなる塩である。アニオンは前記遷 移金属化合物(A)と反応することにより遷移金属化合 物(A)をカチオン化し、イオン対を形成することによ り遷移金属カチオン種を安定化させる働きがある。その ようなアニオンとしては、有機ホウ素化合物アニオン、 有機ヒ素化合物アニオン、有機アルミニウム化合物アニ オンなどがあり、比較的嵩高で遷移金属カチオン種を安 10 定化させるものが好ましい。カチオンとしては、金属カ チオン、有機金属カチオン、カルボニウムカチオン、ト リピウムカチオン、オキソニウムカチオン、スルホニウ ムカチオン、ホスホニウムカチオン、アンモニウムカチ オンなどが挙げられる。さらに詳しくはトリフェニルカ ルベニウムカチオン、トリブチルアンモニウムカチオ ン、N,N-ジメチルアンモニウムカチオン、フェロセニウ ムカチオンなどである。

【0108】これらのうち、アニオンとしてホウ素化合 物を含有するイオン性化合物が好ましく、具体的には、 トリアルキル置換アンモニウム塩としては、たとえばト リエチルアンモニウムテトラ (フェニル) ホウ素、トリ プロピルアンモニウムテトラ (フェニル) ホウ素、トリ (n-ブチル) アンモニウムテトラ (フェニル) ホウ素、 トリメチルアンモニウムテトラ (p-トリル) ホウ素、ト リメチルアンモニウムテトラ (o-トリル) ホウ素、トリ プチルアンモニウムテトラ (ペンタフルオロフェニル) ホウ素、トリプロピルアンモニウムテトラ (o, p-ジメ チルフェニル)ホウ素、トリブチルアンモニウムテトラ (m, m-ジメチルフェニル) ホウ素、トリブチルアンモニ 30 ウムテトラ (p-トリフルオロメチルフェニル) ホウ素、 トリ (n-ブチル) アンモニウムテトラ (o-トリル) ホウ 素、トリ(n-ブチル)アンモニウムテトラ(4-フルオロ フェニル) ホウ素などが挙げられ、N,N-ジアルキルアニ リニウム塩としては、たとえばN, N-ジメチルアニリニウ ムテトラ (フェニル) ホウ素、N,N-ジエチルアニリニウ ムテトラ(フェニル)ホウ素、N,N-2,4,6-ペンタメチル アニリニウムテトラ(フェニル)ホウ素などが挙げら れ、ジアルキルアンモニウム塩としては、たとえばジ (n-プロピル) アンモニウムテトラ (ペンタフルオロフ 40 エニル)ホウ素、ジシクロヘキシルアンモニウムテトラ (フェニル) ホウ素などが挙げられ、トリアリールホス フォニウム塩、たとえばトリフェニルホスフォニウムテ トラ (フェニル) ホウ素、トリ (メチルフェニル) ホス フォニウムテトラ (フェニル) ホウ素、トリ (ジメチル フェニル) ホスフォニウムテトラ (フェニル) ホウ素な

【0109】さらにホウ素原子を含有するイオン性化合 物として、トリフェニルカルベニウムテトラキス (ペン

どが挙げられる。

ウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、 フェロセニウムテトラ(ペンタフルオロフェニル)ボレ ートも挙げることができる。

【0110】また以下のような化合物も例示できる。 (なお、以下に列挙するイオン性化合物において対向イ オンはトリ (n-ブチル) アンモニウムであるがこれに限 定されない。)

アニオンの塩、たとえばビス [トリ (n-ブチル) アンモ ニウム] ノナボレート、ビス [トリ (n-ブチル) アンモ ニウム] デカボレート、ビス [トリ (n-ブチル) アンモ ニウム] ウンデカボレート、ビス [トリ(n-ブチル)ア ンモニウム] ドデカボレート、ビス [トリ (n-ブチル) アンモニウム] デカクロロデカボレート、ビス [トリ (n-ブチル) アンモニウム] ドデカクロロドデカボレー ト、トリ (n-ブチル) アンモニウム-1-カルバデカボレ ート、トリ(n-ブチル)アンモニウム-1-カルバウンデ カボレート、トリ(n-ブチル)アンモニウム-1-カルバ ドデカボレート、トリ (n-ブチル) アンモニウム-1-ト リメチルシリル-1-カルバデカボレート、トリ (n-ブチ 20 ル) アンモニウムブロモ-1-カルバドデカボレートな ど;ボラン、カルボラン錯化合物、カルボランアニオン の塩としては、たとえばデカボラン (14) 、7,8-ジカル バウンデカボラン(13)、2,7-ジカルバウンデカボラン (13) 、ウンデカハイドライド-7,8-ジメチル-7,8-ジカ ルバウンデカボラン、ドデカハイドライド-11-メチル-2, 7-ジカルバウンデカボラン、トリ(n-ブチル)アンモ ニウム6-カルバデカボレート (14) 、トリ (n-ブチル) アンモニウム6-カルバデカボレート(12)、トリ(n-ブ チル)アンモニウム7-カルバウンデカボレート(13)、 トリ (n-ブチル) アンモニウム7,8-ジカルバウンデカボ レート (12) 、トリ (n-ブチル) アンモニウム2,9-ジカ ルバウンデカボレート(12)、トリ(n-ブチル)アンモ ニウムドデカハイドライド-8-メチル7, 9-ジカルバウン デカボレート、トリ(n-ブチル)アンモニウムウンデカ ハイドライド8-エチル-7, 9-ジカルバウンデカボレー ト、トリ (n-ブチル) アンモニウムウンデカハイドライ ド-8-ブチル-7,9-ジカルバウンデカボレート、トリ (n-ブチル) アンモニウムウンデカハイドライド-8-アリル-7,9-ジカルバウンデカボレート、トリ (n-ブチル) アン モニウムウンデカハイドライド-9-トリメチルシリル-7, 8-ジカルバウンデカボレート、トリ (n-ブチル) アンモ ニウムウンデカハイドライド-4,6-ジブロモ-7-カルバウ ンデカボレートなど;カルボラン、カルボランの塩とし ては、たとえば4-カルバノナボラン(14)、1,3-ジカル バノナボラン(13)、6,9-ジカルバデカボラン(14)、 ドデカハイドライド-1-フェニル-1,3-ジカルバノナボラ ン、ドデカハイドライド-1-メチル-1, 3-ジカルバノナボ ラン、ウンデカハイドライド-1,3-ジメチル-1,3-ジカル バノナボランなど、さらに以下のような化合物も例示で タフルオロフェニル) ボレート、N, N-ジメチルアニリニ 50 きる。 (なお、以下に列挙するイオン性化合物において

対向イオンはトリ (n-ブチル) アンモニウムであるがこれに限定されない。)

金属カルボランの塩、金属ボランアニオンとしては、た とえばトリ (n-ブチル) アンモニウムビス (ノナハイド ライド-1,3-ジカルバノナボレート) コバルテート (II I)、トリ(n-ブチル)アンモニウムビス(ウンデカハ イドライド-7,8-ジカルバウンデカボレート) フェレー ト (鉄酸塩) (III)、トリ (n-ブチル) アンモニウム ビス(ウンデカハイドライド-7,8-ジカルバウンデカボ レート) コバルテート (III) 、トリ (n-ブチル) アン モニウムビス(ウンデカハイドライド-7, 8-ジカルバウ ンデカボレート) ニッケレート (III) 、トリ (n-ブチ ル)アンモニウムビス(ウンデカハイドライド-7,8-ジ カルバウンデカボレート)キュブレート(銅酸塩)(II I)、トリ(n-ブチル)アンモニウムビス(ウンデカハ イドライド-7,8-ジカルパウンデカボレート) アウレー ト(金属塩)(III)、トリ(n-ブチル)アンモニウム ビス(ノナハイドライド-7,8-ジメチル-7,8-ジカルバウ ンデカボレート)フェレート (III) 、トリ (n-ブチ ル)アンモニウムビス(ノナハイドライド-7,8-ジメチ ル-7,8-ジカルバウンデカボレート) クロメート (クロ ム酸塩) (III) 、トリ (n-ブチル) アンモニウムビス (トリブロモオクタハイドライド-7,8-ジカルバウンデ カボレート) コバルテート (III) 、トリ (n-ブチル) アンモニウムビス(ドデカハイドライドジカルバドデカ ボレート) コバルテート (III) 、ビス [トリ (n-ブチ ル) アンモニウム] ビス (ドデカハイドライドドデカボ レート) ニッケレート (III) 、トリス [トリ (n-ブチ ル) アンモニウム] ビス (ウンデカハイドライド-7-カ ルバウンデカボレート) クロメート (III) 、ビス [ト リ(n-ブチル)アンモニウム] ビス (ウンデカハイドラ イド-7-カルバウンデカボレート) マンガネート (I V)、ビス[トリ (n-ブチル) アンモニウム] ビス (ウ ンデカハイドライド-7-カルバウンデカボレート) コバ ルテート (III) 、ビス [トリ (n-ブチル) アンモニウ ム] ビス(ウンデカハイドライド-7-カルバウンデカボ レート) ニッケレート (IV) などが挙げられる。

【0111】以下、上記(B)有機アルミニウムオキシ化合物および(C)遷移金属化合物(A)と反応してイオン対を形成する化合物から選ばれる1種の化合物を「活性化化合物」ということがある。

【0112】<u>(D)有機アルミニウム化合物</u> 必要に応じて用いられる(D)有機アルミニウム化合物 としては、たとえば下記式(VII)で表される有機アル ミニウム化合物を例示することができる。

【0113】R<sup>d</sup>n AlX<sub>3-n</sub> … (VII) (式中、R<sup>d</sup> は炭素原子数1~12の炭化水素基を示 し、Xはハロゲン原子または水素原子を示し、nは1~ 3である。)

上記式 (VII) において、R d は炭素原子数 l ~ 1 2 の

炭化水素基、たとえばアルキル基、シクロアルキル基またはアリール基であるが、具体的には、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、イソブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、フェニル基、トリル基などである。

32

【0114】このような有機アルミニウム化合物(D) として具体的には、以下のような化合物が挙げられる。 トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、ト 10 リイソプロピルアルミニウム、トリイソプチルアルミニ ウム、トリオクチルアルミニウム、トリ(2-エチルヘキ シル) アルミニウム、トリデシルアルミニウムなどのト リアルキルアルミニウム ; イソプレニルアルミニウムな どのアルケニルアルミニウム; ジメチルアルミニウムク ロリド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジイソプロピ ルアルミニウムクロリド、ジイソブチルアルミニウムク ロリド、ジメチルアルミニウムブロミドなどのジアルキ ルアルミニウムハライド;メチルアルミニウムセスキク ロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、イソプロ 20 ピルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウム セスキクロリド、エチルアルミニウムセスキブロミドな どのアルキルアルミニウムセスキハライド;メチルアル ミニウムジクロリド、エチルアルミニウムジクロリド、 イソプロピルアルミニウムジクロリド、エチルアルミニ ウムジブロミドなどのアルキルアルミニウムジハライ ド;ジエチルアルミニウムハイドライド、ジイソブチル アルミニウムハイドライドなどのアルキルアルミニウム ハイドライドなど。

【 0 1 1 5 】また有機アルミニウム化合物 (D) とし 0 て、下記式 (VIII) で表される化合物を用いることもで きる。

 $R_{n}^{d} A I Y_{3-n} \cdots (VIII)$ 

(式中、R<sup>d</sup> は上記と同様であり、Yは-OR<sup>e</sup> 基、-OSiR<sup>e</sup>3 基、-OAIR<sup>e</sup>2 基、-NR<sup>e</sup>2 基、-SiR<sup>e</sup>3 基または-N(R<sup>g</sup>) AIR<sup>e</sup>2 基を示し、nは1~2であり、R<sup>e</sup>、R<sup>e</sup>、R<sup>e</sup>およびR<sup>e</sup>はメチル基、エチル基、イソプロピル基、イソブチル基、シクロヘキシル基、フェニル基などであり、R<sup>el</sup>は水素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、フェニル基、トリメチルシリル基などであり、R<sup>el</sup>およびR<sup>gl</sup>はメチル基、エチル基などである。)

このような有機アルミニウム化合物として具体的には、 以下のような化合物が挙げられる。

- (1) R<sup>a</sup>n A l (O R<sup>a</sup>) 3-n で表される化合物、たとえばジメチルアルミニウムメトキシド、ジエチルアルミニウムエトキシド、ジイソブチルアルミニウムメトキシドなど、
- (2) R<sup>d</sup><sub>n</sub> Al (OSiR<sup>f</sup><sub>3</sub>) 3-n で表される化合物、たとえばEt<sub>2</sub>Al (OSiMe<sub>3</sub>)、(iso-Bu) 50 <sub>2</sub>Al (OSiMe<sub>3</sub>)、(iso-Bu)<sub>2</sub> Al (OSiE

t3) など;

(3) R<sup>d</sup><sub>n</sub> Al (OAlR<sup>e</sup><sub>2</sub>) <sub>3-n</sub> で表される化合物、たとえばEt<sub>2</sub> AlOAlEt<sub>2</sub>、(iso-Bu)<sub>2</sub> AlOAl (iso-Bu)<sub>2</sub> など;

(4)  $R^d_n$  Al  $(NR^n_2)_{3-n}$  で表される化合物、たとえば $Me_2$  Al NE  $t_2$  、 E  $t_2$  Al NHMe 、  $Me_2$  Al NHE t 、 E  $t_2$  Al N (Si  $Me_3$ )<sub>2</sub>、 (iso-Bu) <sub>2</sub> Al N (Si  $Me_3$ )<sub>2</sub> など;

(5) R<sup>a</sup>n Al (SiR<sup>i</sup><sub>3</sub>) <sub>3-n</sub> で表される化合物、 たとえば (iso-Bu) <sub>2</sub> AlSiMe<sub>3</sub>など;

(6) R<sup>d</sup>n Al (N (R<sup>j</sup>) AlR<sup>k</sup>2) 3-n で表される 化合物、たとえばEt2 AlN (Me) AlEt2、 (iso-Bu) 2 AlN (Et) Al (iso-Bu) 2 な ど。

【0116】上記式 (VII) または (VIII) で表される 有機アルミニウム化合物の中では、式R st。 A 1 で表される化合物が好ましく、特にR d がイソアルキル基である化合物が好ましい。

【0117】このような有機アルミニウム化合物(D)は、単独でまたは2種以上組み合わせて用いることがで20きる。上記のような(A)遷移金属化合物、(B)有機アルミニウムオキシ化合物、(C)イオン化イオン性化合物および(D)有機アルミニウム化合物の少なくとも1種は、微粒子状担体に担持させて用いることができる。

【0118】また、エチレンと、炭素原子数が3~20 のα-オレフィンから選ばれる少なくとも1種のオレフィンと、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから選ばれる少なくとも1種のポリエンとの共重合に用いられる触媒は、微粒子状担体、(A) 遷移金属化合物、

(B) 有機アルミニウムオキシ化合物 [または (C) イオン化イオン性化合物] および予備重合により生成するオレフィン重合体と、必要に応じて (D) 有機アルミニウム化合物とからなる予備重合触媒であってもよい。

【0119】このような微粒子状担体は、無機あるいは有機の化合物であって、粒径が $10~300~\mu$  m、好ましくは $20~200~\mu$  mの顆粒状ないしは微粒子状の固体である。

【0120】このうち無機担体としては多孔質酸化物が好ましく、具体的には $SiO_2$ 、 $Al_2O_3$ 、MgO、Z 40  $rO_2$ 、 $TiO_2$ 、 $B_2O_3$ 、CaO、ZnO、BaO、 $ThO_2$  など、またはこれらの混合物、たとえば $SiO_2$ -MgO、 $SiO_2$ - $Al_2O_3$ 、 $SiO_2$ - $TiO_2$ 、 $SiO_2$ - $V_2O_5$ 、 $SiO_2$ - $Cr_2O_3$ 、 $SiO_2$ - $TiO_2$ -MgO などを例示することができる。これらの中で $SiO_2$  および/または $Al_2O_3$ を主成分とするものが好ましい。【0121】なお、上記無機酸化物には少量の $Na_2CO_3$ 、 $K_2CO_3$ 、 $CaCO_3$ 、 $MgCO_3$ 、 $Na_2SO_4$ 、 $Al_2$ ( $SO_4$ )  $_3$ 、 $BaSO_4$ 、 $KNO_3$ 、Mg( $NO_3$ )  $_2$ 、Al( $NO_3$ )  $_3$  、 $Na_2O$ 、 $K_2O$ 0、 $Li_2O$ 3 などの炭 50

酸塩、硫酸塩、硝酸塩、酸化物成分を含有していても差 しつかえない。

【0122】このような微粒子状担体は、その種類および製法により性状は異なるが、本発明に好ましく用いられる微粒子状担体は、比表面積が50~1000m²/g、好ましくは100~700m²/gの範囲にあり、細孔容積が0.3~2.5cm³/gの範囲にあることが望ましい。該微粒子状担体は、必要に応じて100~1000℃、好ましくは150~700℃の温度で焼成10 して用いられる。

【0123】さらに、微粒子状担体としては、粒径が10~ $300\mu$ mである有機化合物の顆粒状ないしは微粒子状固体を挙げることができる。これら有機化合物としては、エチレン、プロピレン、1-ブテン、4-メチル-1-ペンテンなどの炭素原子数2~ $140\alpha$ -オレフィンを主成分として生成される(共)重合体あるいはビニルシクロヘキサン、スチレンを主成分として生成される重合体もしくは共重合体を例示することができる。

【0124】このような微粒子状担体は、表面水酸基および/または水を含有していてもよい。上記のような触媒の存在下に、エチレンと、炭素原子数が3~20のαーオレフィンから選ばれる少なくとも1種のオレフィンと、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから選ばれる少なくとも1種のポリエンとを共重合させるに際して、上記遷移金属化合物(A)は、重合容積1リットル当り、遷移金属原子に換算して、通常、約0.00005~0.1ミリモル好ましくは約0.0001~0.05ミリモルの量で用いられる。

【0125】また有機アルミニウムオキシ化合物 (B) 30 は、遷移金属化合物 (A) 中の遷移金属原子1モルに対して、アルミニウム原子が、通常、約1~10,000モル好ましくは10~5,000モルとなるような量で用いることができる。

【0126】イオン化イオン性化合物 (C) は、遷移金属化合物 (A) 中の遷移金属原子1モルに対して、ボロン原子が、通常、約0.5~20モル好ましくは1~10モルとなるような量で用いられる。

【0127】さらに有機アルミニウム化合物(D)は、有機アルミニウムオキシ化合物(B)中のアルミニウム原子またはイオン化イオン性化合物(C)中のホウ素原子1モルに対して、通常、約0~1000モル、好ましくは約0~500モルとなるような量で必要に応じて用いられる。

【0128】上記のような触媒を用いて、エチレンと、 炭素原子数が3~20のαーオレフィンから選ばれる少なくとも1種のオレフィンと、炭素原子数が5~20の 非共役ポリエンから選ばれる少なくとも1種のポリエン とを共重合させると、優れた重合活性でエチレン・αー オレフィン・非共役ポリエン共重合体を得ることができる。

【0129】エチレンと、炭素原子数が3~20のα-オレフィンから選ばれる少なくとも1種のオレフィン と、炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから選ばれ る少なくとも1種のポリエンとを共重合させる際に、触 媒を構成する上記遷移金属化合物(A)、有機アルミニ ウムオキシ化合物(B)、イオン化イオン性化合物

(C) さらには有機アルミニウム化合物 (D) をそれぞ れ別々に重合反応器に供給してもよいし、また予め遷移 金属化合物(A)を含有する触媒を調製してから共重合 反応に供してもよい。

【0130】また触媒を調製する際には、触媒成分と反 応不活性な炭化水素媒体を用いることができ、不活性炭 化水素媒体としては、具体的には、プロパン、ブタン、 ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、ド デカン、灯油などの脂肪族炭化水素、シクロペンタン、 シクロヘキサン、メチルシクロペンタンなどの脂環族炭 化水素、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭 化水素、エチレンクロリド、クロルベンゼン、ジクロロ メタンなどのハロゲン化炭化水素を用いることができ る。これらを組み合わせて用いてもよい。

【0131】上記遷移金属化合物(A)、有機アルミニ ウムオキシ化合物(B)、イオン化イオン性化合物

(C) および有機アルミニウム化合物 (D) は、通常-100~200℃、好ましくは-70~100℃で混合 接触させることができる。

【0132】本発明では、エチレンと、炭素原子数が3 ~20のα-オレフィンから選ばれる少なくとも1種の オレフィンと、炭素原子数が5~20の非共役ポリエン から選ばれる少なくとも1種のポリエンとの共重合は、 通常40~200℃好ましくは50~150℃特に好ま 30 しくは60~120℃で、大気圧~100kg/cm² 好ましくは大気圧~50kg/cm²特に好ましくは大 気圧~30kg/cm²の条件下で行なうことができ る。

【0133】この共重合反応は、種々の重合方法で実施 することができるが、溶液重合により行うことが好まし い。この際重合溶媒としては、上記のような炭化水素溶 媒を用いることができる。

【0134】共重合は、バッチ式、半連続式、連続式の いずれの方法においても行なうことができるが、連続式 40 で行なうことが好ましい。さらに重合を反応条件を変え て2段以上に分けて行なうこともできる。

【0135】得られるエチレン・ $\alpha$ ーオレフィン・非共 役ポリエン共重合体の分子量は、重合温度などの重合条 件を変更することにより調節することができ、また水素 (分子園調節剤) の使用量を制御することにより調節す ることもできる。

【0136】重合直後の生成物は、従来公知の分離・回 収方法により、重合溶液から回収し乾燥して、固体状の

得る。

【0137】 [ヒドロキシル化エチレン・αーオレフィ ン・非共役ポリエン共重合体] 本発明に係るヒドロキシ ル化エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合 体は、上記のようなエチレン・αーオレフィン・非共役 ポリエン共重合体がヒドロキシル化変性されている変性 共重合体である。

【0138】エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエ ン共重合体をヒドロキシル化変性する方法としては、た 10 とえば以下の方法を例示することができる。

(1) 溶媒中でエチレン・αーオレフィン・非共役ポリ エン共重合体に、ジボラン、9-BBN (9-borabicycl o[3,3,1]nonane) などのハイドロボランを添加し、ハイ ドロボレーション反応を行った後、過酸化水素で酸化す る方法。

(2) 溶媒中でエチレン・αーオレフィン・非共役ポリ エン共重合体に、ギ酸または酢酸などの有機酸と過酸化 水素との混合物を添加し酸化する方法。この方法では、 ヒドロキシル化およびエポキシ化が同時に進行し、モノ ヒドロキシルモノエステル化した変性エチレン・αーオ レフィン・非共役ポリエン共重合体が得られる。このエ ステル基は、ケン化によりヒドロキシル基に変えること が可能であり、これによりジヒドロキシル化した変性エ チレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体が得 られる。

(3) 溶媒中でエチレン・ $\alpha$  - オレフィン・非共役ポリ エン共重合体に、過酢酸、m-クロロ過安息香酸などの有 機過酸化物を添加しエポキシ化した後、加水分解する方 法。

【0139】(1)の方法では、エチレン・αーオレフ イン・非共役ポリエン共重合体は、5~200g/リッ トル(溶媒)、好ましくは10~100g/リットル (溶媒) となるような量で用いられ、ハイドロボラン は、エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合 体中の不飽和結合1モルに対し1~10モル、好ましく は2~5モルとなるような量で用いられ、過酸化水素 は、ハイドロボラン1モルに対し1~10モル、好まし くは2~5モルとなるような量で用いらる。また、ハイ ドロボレーション反応および酸化反応の温度は-20~ 80℃、好ましくは0~70℃であり、反応時間は0. 5~20時間、好ましくは1~10時間である。

【0140】(2)の方法では、エチレン・αーオレフ ィン・非共役ポリエン共重合体は、5~400g/リッ トル (溶媒) 、好ましくは10~300g/リットル (溶媒) となるような量で用いられ、有機酸は、エチレ ン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体中の不飽 和結合1モルに対し10~200モル、好ましくは5~ 100モルとなるような量で用いられ、過酸化水素は、 エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体中 エチレン・ $\alpha$  - オレフィン・非共役ポリエン共重合体を 50 の不飽和結合 1 モルに対し  $1\sim5$  0 モル、好ましくは 2

~20モルとなるような量で用いらる。また、反応温度 は0~80℃、好ましくは10~70℃であり、反応時 間は0.5~20時間、好ましくは1~10時間であ る。

【0 1 4 1】 (3) の方法では、エチレン・αーオレフ イン・非共役ポリエン共重合体は、5~400g/リッ トル(溶媒)、好ましくは10~300g/リットル (溶媒) となるような量で用いられ、有機過酸化物は、 エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体中 の不飽和結合1モルに対し1~10モル、好ましくは1 ~5モルとなるような量で用いられる。また、反応温度 は0~100℃、好ましくは10~80℃であり、反応 時間は0.1~10時間、好ましくは0.5~5時間で ある。

【0142】加水分解においては、酸濃度として0.5 ~5 N、好ましくは1~4 Nの水溶液をエチレン・α-オレフィン・非共役ポリエン共重合体1gに対し、10 ~100ml、好ましくは5~50ml添加する。ま た、反応温度は20~100℃、好ましくは40~80 **℃**であり、反応時間は1~20時間、好ましくは2~1 20 0時間である。

【0143】エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエ ン共重合体のヒドロキシル化変性に用いられる溶媒とし ては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化 水素、エチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサ ンなどのエーテル類、酢酸エチルなどの有機酸エステル 等を挙げることができる。

【0144】上記のような方法により、エチレン・αー オレフィン・非共役ポリエン共重合体の側鎖に存在する ロキシル基を有する変性共重合体が得られる。

【0145】上記のようにエチレン・αーオレフィン・ 非共役ポリエン共重合体をヒドロキシル化変性して得ら れたヒドロキシル化エチレン・αーオレフィン・非共役 ポリエン共重合体は、ヒドロキシル基の含有割合が、変 性共重合体100g当たり0.01~10モル、好まし くは0.02~8モルの範囲にある。また、エチレンか ら導かれる構成単位の含有割合、炭素原子数が3~20 のαーオレフィンから導かれる構成単位の含有割合およ び炭素原子数が5~20の非共役ポリエンから導かれる 40 構成単位の含有割合は、変性前と同じである。

【0146】本発明に係るヒドロキシル化エチレン・α ーオレフィン・非共役ポリエン共重合体は、135℃デ カリン中で測定される極限粘度[π]が、Ο. 5~1Ο d 1 / g、好ましくは1.0~8·d l / gの範囲にあ り、Mw/Mnの値が3以下、好ましくは2.8以下で あり、B値が1.00~2.00、好ましくは1.00  $\sim$ 1.80の範囲にあり、Taaに対するTaBの強度 (面積) 比D (Ταβ/Ταα) が0. 5以下、好まし くは0.1以下、より好ましくは0.01以下である。

【0147】本発明のヒドロキシル化エチレン・αーオ レフィン・非共役ポリエン共重合体には、必要に応じて 本発明の目的を損なわない範囲で、公知の添加剤を添加 することができる。このような添加剤としては、耐候性 安定剤、耐熱安定剤、帯電防止剤、スリップ防止剤、ア ンチブロッキング剤、防曇剤、滑剤、顔料、染料、核 剤、可塑剤、老化防止剤、塩酸吸収剤、酸化防止剤など が挙げられる。

【0148】本発明のヒドロキシル化エチレン・αーオ レフィン・非共役ポリエン共重合体は、分子中に反応性 の高いヒドロキシル基を有するため、ヒドロキシル基と の反応性を有する種々の化合物と反応させることが可能 である。このような化合物としては、酢酸、プロピオン 酸などのカルボン酸類、エチレンオキサイド、プロピレ ンオキサイドなどのエポキシ類、メチルイソシアネート などのイソシアネート類などが挙げられる。

【0149】また、本発明のヒドロキシル化エチレン・ αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体は、ヒドロキ シル基と反応性のある官能基を1分子中に2個以上有す る化合物を架橋剤として添加することによって架橋させ ることも可能であり、成形加工時に架橋剤を添加して架 橋させてもよいし、成形加工した後に架橋剤と接触させ て架橋させてもよい。このような架橋剤としては、多官 能イソシアネート化合物、メラミン化合物などが挙げら れる。

【0150】多官能イソシアネート化合物としては、脂 肪族ジイソシアネート、脂環族ジイソシアネート、芳香 族環を持つ脂肪族ジイソシアネート、芳香族ジイソシア ネート、これらのジイソシアネートの二量体および三量 炭素・炭素二重結合がヒドロキシル化され、側鎖にヒド 30 体、3官能以上のイソシアネート化合物、これらのフェ ノールブロック物などが挙げられる。

> 【0151】より具体的には、脂肪族ジイソシアネート としては、メチレンジイソシアネート、エチレンジイソ シアネート、トリメチレンジイソシアネート、1-メチル エチレンジイソシアネート、テトラメチレンジイソシア ネート、ペンタメチレンジイソシアネート、2-メチルブ タン-1, 4-ジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシ アネート、ヘプタメチレンジイソシアネート、2,2'-ジ メチルペンタン-1,5-ジイソシアネート、オクタメチレ ンジイソシアネート、2,5'-ジメチルヘキサン-1,6-ジイ ソシアネート、2,2,4-トリメチルペンタン-1,5-ジイソ シアネート、ノナメチレンジイソシアネート、2, 2, 4-ま た2, 4, 4-トリメチルヘキサンジイソシアネート、デカメ チレンジイソシアネート、ドデカメチレンジイソシアネ ート、トリデカメチレンジイソシアネート、テトラデカ メチレンジイソシアネート、ペンタデカメチレンジイソ シアネート、ヘキサデカメチレンジイソシアネートなど が挙げられ、脂環族ジイソシアネートとしては、シクロ プロパン-1,2-ジイソシアネート、シクロプロパン-1,2-50 ビス(カルボニルイソシアネート)、シクロプロパン-

1.2-ビス (メチルジイソシアネート)、シクロヘキサン -1, 2-ジイソシアネート、シクロヘキサン-1, 3-ジイソシ アネート、シクロヘキサン-1,4-ジイソシアネート、1-メチルシクロヘキサン-2, 4-ジイソシアネート、1-エチ ルシクロヘキサン-2,4-ジイソシアネート、4,5-ジメチ ルシクロヘキサン-1,3-ジイソシアネート、1,2-ジメチ ルシクロヘキサン-ω,ω'-ジイソシアネート、1,4-ジメ チルシクロヘキサン-ω,ω'-ジイソシアネート、イソホ ロンジイソシアネート、1,3,5-トリメチル-2-プロピル シクロロヘキサン-1ω,2ω-ジイソシアネート、ジシク ロヘキシルメタン-4,4'-ジイソシアネート、ジシクロヘ キシルメチルメタン-4,4'-ジイソシアネート、ジシクロ ヘキシルジメチルメタン-4,4'-ジイソシアネート、2,2' -ジメチルジシクロヘキシルメタン-4,4'-ジイソシアネ ート、3,3'-ジメチルジシクロヘキシルメタン-4,4'-ジ イソシアネート、3,3',5,5'-テトラメチルジシクロヘキ シルメタン-4,4'-ジイソシアネート、2,2,4,4-テトラメ チルー1,3-シクロブタン-4,4'-ジイソシアネート、2,2, 4,4-テトラエチル-1,3-シクロブタン-4,4'-ジイソシア ネート、2,2-ジブチル-2,4-ジエチル-1,3-シクロプタン 20 ジイソシアネート、2,4-ジエチル-2,4-ジメチル-1,3-シ クロブタンジイソシアネート、2,4-ジメチル-2,4-ジプ ロピルー1,3-シクロブタンジイソシアネート、2,4-ジエ チル-2, 4-ジオクチル-1, 3-シクロブタンジイソシアネー トなどが挙げられ、芳香族環を持つ脂肪族ジイソシアネ ートとしては、1,3-または1,4-キシリレンジイソシアネ ート、1, 4-ジエチルベンゾール-ω, ω' -ジイソシアネー ト、m-フェニレンビス (イソプロピルイソシアネー

ト)、p-フェニレンビス(イソプロピルイソシアネート)、4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、1,3-ジフェニルプロパン-1,3-ジイソシアネート、1,4-または1,5-ジメチルナフタリン-ω,ω'-ジイソシアネート、ジフェニルエーテル-4,4'-ビスメチルイソシアネート、4,4'-n-プロピルビフェニル-ω,ω'-ジイソシアネート、アントラセン-9,10-ビスメチルイソシアネート、ジヒドロアントラセン-9,10-ジイソシアネート、ビス(2-イソシアネートエチル)テレフタレート、ビス(2-イソシアネートエチル)イソフタレート、ビス(2-イソシア

ネートエチル) -p-フェニレンジアセテートなどが挙げられ、芳香族ジイソシアネートとしては、m-フェニレンジイソシアネート、4、4'-ジフェニルジイソシアネート、1,5-ナフタレンジイソシアネート、2,4-または2,6-トリレンジイソシアネートなどが挙げられ、3官能以上のイソシアネート化合物としては、1-メチルベンゾール-2,4,6-トリイソシアネート、1,3,5-トリメチルベンゾール-2,4,6-トリイソシアネート、ナフタリン-1,3,7-トリイソシアネート、ビフェニル-2,4,4'-トリイソシアネート、ジフェニルメタン-2,4,4'-トリイソシアネート、メチルジフェニルメタン-4,6,4'-トリイソシアネート、4,4'-ジメチルフェニルメタン-2,2',5,5'-テトライソシアネート、トリフェニルメタン-4,6,4',4''-トリイソシアネート、4,4'-ジメチルフェニルメタン-4,6,4',4''-トリイソシアネート、カリフェニルメタン-4,6,4',4''-トリイソシアネート、4,4'-ジメチルフェニルメタン-4,4',4''-トリイソシアネートなどが挙げられる。

【0152】また、メラミン化合物として縒り具体的には、ジメチロールメラミン、トリメチロールメラミンなどが挙げられる。本発明に係るヒドロキシル化エチレン・αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体は、金属および極性樹脂との親和性に優れるため、これらの材料とポリオレフィンとの接着剤として用いることができるほか、極性樹脂の耐衝撃性改良剤、極性樹脂とポリオレフィンとの相溶化剤、ポリオレフィンに顔料、ガラス繊維、無機微粒子などをブレンドする際の分散助剤、塗料用添加剤として用いることができる。

[0153]

【発明の効果】本発明に係るヒドロキシル化エチレン・ αーオレフィン・非共役ポリエン共重合体は、金属および極性樹脂との親和性に優れている。

0 [0154]

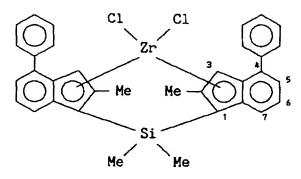
【実施例】以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体 的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるも のではない。

【0155】下記実施例で用いたジルコニウム化合物を示す。

[0156]

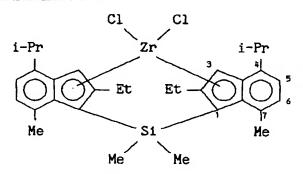
【化9】

# ジルコニウム化合物A



rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニル)} ジルコニウムジクロリド

## ジルコニウム化合物 B



rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-イソプロピル-7-メチル インデニル) } ジルコニウムジクロリド

## [0157]

## 【製造例1】

[触媒溶液の調製] 所定量の上記のジルコニウム化合物 Aと、メチルアルモキサンのトルエン溶液(アルミニウ ム原子に換算して1.2ミリグラム原子/ml)を、暗 所において室温下、30分間攪拌することにより混合し て、ジルコニウム化合物Aとメチルアルモキサンとが溶 解されたトルエン溶液を調製した。このトルエン溶液の Z r 濃度は0. 002ミリモル/mlであり、メチルア ルモキサン濃度はアルミニウム原子に換算して1.2ミ リグラム原子/mlである。

【0158】次いでこのトルエン溶液に、トルエンに対 して5倍の容積のヘキサンを攪拌下に添加して、下記の ようなZ r 濃度およびメチルアルモキサン濃度の触媒溶 液を調製し、これを重合反応用触媒として用いた。

【0159】Zr濃度:0. 00033ミリモル/ml =0.33ミリモル/リットル

メチルアルモキサン濃度 (A1原子に換算して): 0. 20ミリモル/ml=200ミリモル/リットル [重合] 攪拌翼を備えた15リットルのステンレス製重 合器を用いて、連続的にエチレンと、プロピレンと、7- 50 【0163】以上の操作で、エチレン・プロピレン・M

30 メチル-1,6-オクタジエン(以下「MOD」と略記する ことがある)との共重合を行った。

【0160】すなわちまず重合器上部から重合器内に、 脱水精製したヘキサンを毎時3.17リットル、上記で 得られた触媒溶液を毎時0.03リットル、トリイソブ チルアルミニウムのヘキサン溶液(濃度;17ミリモル /リットル)を毎時0.3リットル、7-メチル-1,6-オ クタジエンのヘキサン溶液(濃度;0. 15リットル/ リットル)を毎時1.5リットル、それぞれ連続的に供 給した。

【0161】また重合器上部から重合器内に、エチレン 40 を毎時200リットル、プロピレンを毎時200リット ル、それぞれ連続的に供給した。この共重合反応は、6 0℃でかつ、平均滞留時間が1時間(すなわち重合スケ ール5リットル)となるように行なった。

【0162】次いで、重合器下部から抜き出した重合溶 液にメタノールを少盘添加して、重合反応を停止させ、 スチームストリッピング処理にて共重合体を溶媒から分 離した後、100℃、減圧(100mmHg)の条件下 に、24時間乾燥した。

OD共重合体が毎時330gの量で得られた。得られた 共重合体は、エチレンから導かれる構成単位と、プロピ レンから導かれる構成単位との比(エチレン/プロピレ ン) が 7 0 / 3 0 であり、7-メチル-1,6-オクタジエン から導かれる構成単位の含量が3.6モル%であり、極 限粘度 [n] が2.6 dl/gであり、Mw/Mnの値 が2. 1であり、B値が1. 02であり、Tαβ/Tα  $\alpha$ の値が 0.01未満であった。

#### [0164]

【製造例2】製造例1において、非共役ポリエンとして 10 7-メチル-1,6-オクタジエンに代えて、エチリデンノル ボルネン(以下「ENB」と略記することがある)を用 い、非共役ポリエンのヘキサン溶液の濃度を 0.05リ ットル/リットルとした以外は、実施例1と同様にして 共重合体を行った。

【0165】以上の操作で、エチレン・プロピレン・E NB共重合体が毎時70gの量で得られた。得られた共 重合体は、エチレンから導かれる構成単位と、プロピレ ンから導かれる構成単位との比(エチレン/プロピレ ン) が 7 2 / 2 8 であり、エチリデンノルボルネンから 20 導かれる構成単位の含量が3.2モル%であり、極限粘 度 [η] が 2. 3 d l / g であり、M w / M n の値が 2. 1であり、B値が1. 04であり、 $T\alpha\beta/T\alpha\alpha$ の値が0.01未満であった。

## [016.6]

#### 【製造例3】

[触媒溶液の調製] 所定量の前記のジルコニウム化合物 Bと、メチルアルモキサンのトルエン溶液(アルミニウ ム原子に換算して1.2ミリグラム原子/ml)とを、 暗所において室温下、30分間攪拌することにより混合 30 して、ジルコニウム化合物Bとメチルアルモキサンとが 溶解されたトルエン溶液を調製した。このトルエン溶液 の2r濃度は0.004ミリモル/mlであり、メチル アルモキサン濃度はアルミニウム原子に換算して1.2 ミリグラム原子/mlである。

【0167】次いでこのトルエン溶液に、トルエンに対 して5倍の溶液のヘキサンを攪拌下に添加して、下記の ようなZr 濃度およびメチルアルモキサン濃度の触媒溶 液を調製して、これを重合反応用触媒として用いた。

【0168】2r濃度:0.00067ミリモル/ml (0.67ミリモル/リットル)

メチルアルモキサン濃度 (A1原子に換算して): 0. 20ミリモル/ml (200ミリモル/リットル)

[重合] 攪拌翼を備えた15リットルのステンレス製重 合器を用いて、連続的にエチレンと、1-ブテンと、7-メ チル-1,6-オクタジエンとを共重合させた。

【0169】すなわちまず重合器上部から重合器内に、 脱水精製したヘキサンを毎時3.185リットル、上記 で得られた触媒溶液を毎時0.015リットル、トリイ

ル/リットル)を毎時0.3リットル、7-メチル-1,6-オクタジエンのヘキサン溶液(濃度;0. 15リットル /リットル)を毎時1.5リットルそれぞれ連続的に供 給した。

44

【0170】また重合器上部から、エチレンを毎時20 O リットル、1-ブテンを毎時155リットル、それぞれ 連続的に供給した。共重合反応は、90℃で、かつ平均 滞留時間が1時間(すなわち重合スケール5リットル) となるように行なった。

【0171】一方重合器下部から抜き出した重合溶液 に、メタノールを少量添加して、重合反応を停止させ、 スチームストリッピング処理にて共重合体を溶媒から分 離した後、100℃、減圧(100mmHg)の条件下 に、24時間乾燥した。

【0172】以上の操作で、エチレン・1-ブテン・MO D共重合体が毎時280gの量で得られた。得られた共 重合体は、エチレンから導かれる構成単位と、1-ブテン から導かれる構成単位との比 (エチレン/1-ブテン) が 79/21であり、7-メチル-1,6-オクタジエンから導 かれる構成単位の含量が2.3モル%であり、極限粘度 [n] が2. 4 d l / g であり、Mw/Mnの値が2. 2であり、B値が1. 08であり、T  $\alpha$   $\beta$  / T  $\alpha$   $\alpha$   $\sigma$ 0値 が 0.01未満であった。

#### [0173]

【製造例4】製造例3において、非共役ポリエンとして 7-メチル-1,6-オクタジエンに代えて、エチリデンノル ボルネンを用い、非共役ポリエンのヘキサン溶液の濃度 を0.20リットル/リットルとし、1-ブテンの供給量 を毎時100リットルとした以外は、実施例3と同様に して共重合体を行った。

【0174】以上の操作で、エチレン・1-ブテン・EN B共重合体が毎時250gの量で得られた。得られた共 重合体は、エチレンから導かれる構成単位と、1-ブテン から導かれる構成単位との比(エチレン/1-ブテン)が 88/12であり、エチリデンノルボルネンから導かれ る構成単位の含量が1.9モル%であり、極限粘度 [n] が2.6 d l/gであり、Mw/Mnの値が2. 2であり、B値が1.01であり、T lpha eta / T lpha lphaの値 が 0.01未満であった。

## [0175]

40

【製造例5】製造例3において、αーオレフィンとして 1-ブテンに代えて、1-オクテンを用い、1-オクテン (液 体)の供給量を毎時1.5リットルとし、重合温度を7 0℃とした以外は、実施例3と同様にして共重合体を行 った。

【0176】以上の操作で、エチレン・1-オクテン・M 〇D共重合体が毎時130gの量で得られた。得られた 共重合体は、エチレンから導かれる構成単位と、1-オク テンから導かれる構成単位との比(エチレン/1-オクテ ソブチアルミニウムのヘキサン溶液(濃度;17ミリモ 50 ン)が89/11であり、7-メチル-1,6-オクタジエン

から導かれる構成単位の含量が 2. 5 モル%であり、極限粘度  $\begin{bmatrix} \eta \end{bmatrix}$  が 2. 0 d 1 / g であり、Mw/Mn の値が 2. 2 であり、B 値が 1. 1 1 であり、T  $\alpha$   $\beta$  / T  $\alpha$   $\alpha$  の値が 0. 0 1 未満であった。

#### [0177]

## 【製造例6】

[チタン触媒の調製]ステンレス製ボール(合計重量
2.8kg)を収容した内容積800mlのステンレス
製ポットに、テトラブトキシチタン2gおよび無水塩化
マグネシウム20gを入れ、該ステンレス製ポットを振
動させることによりテトラブトキシチタンおよび無水塩
化マグネシウムを8時間共粉砕した。なお共粉砕は、窒
素雰囲気下で行った。得られた共粉砕物をエチレンジクロリド200ml中に移し、80℃で2時間加熱した。
その後、共粉砕物を濾別し、n-デカンで遊離の四塩化チタンが検出されなくなるまで洗浄した。このようにして得られたチタン触媒1g中には21mgのチタン原子が担持されていた。

【0178】 [重合] 2リットルの連続重合装置を用いて、連続的にエチレンと、1-ブテンと、5-エチリデン-2 20-ノルボルネンとを共重合させた。

【0179】すなわち、精製デカンを毎時1リットル、エチルアルミニウムセスキクロリドをアルミニウム原子 換算で毎時5ミリグラム原子、上記で得られたチタン触 媒をチタン原子換算で毎時0.25ミリグラム原子の割 合で連続的に供給した。同時にエチレンを毎時300リットル、1-プテンを毎時100リットル、5-エチリデン-2-ノルボルネンを毎時70gの割合で連続的に供給した。共重合反応は、重合温度110℃常圧、滞留時間1時間、ポリマー濃度22g/リットルの条件下で行った。

【0180】生成したポリマー溶液を重合器より連続的に抜き出し、少量のメタノールを添加することにより重合を停止し、さらにそのポリマー溶液を多量のメタノール中に移し、析出したポリマーを80℃で12時間減圧乾燥した。

【0181】得られたエチレン・1-ブテン・ENB共重合体は、エチレンから導かれる構成単位と、1-ブテンから導かれる構成単位との比(エチレン/1-ブテン)が89/11であり、エチリデンノルボルネンから導かれる40構成単位の含量が1.9モル%であり、極限粘度[η]が1.3dl/gであり、Mw/Mnの値が6.8であり、B値が0.85であり、Tαβ/Tααの値が0.01未満であった。

#### [0182]

【実施例1】充分に窒素置換した300mlのガラス製 丸底フラスコに、トルエン150ml、製造例1で得ら れたエチレン・プロピレン・MOD共重合体1.5g、 ギ酸11.96gおよび過酸化水素水溶液(濃度:35 %)2.52gを装入し、70℃まで昇温した。さらに 50 70℃で6時間反応を行った後、25℃に冷却し、次にこの反応溶液を1.5リットルのアセトンに注入しポリマーを析出させた。析出したポリマーを濾過し、100mlの水で2回洗浄した後、さらに100mlのアセトンで2回洗浄し、乾燥した。得られた変性共重合体の性状を表1に示す。

【0183】得られた、変性重合体から下記のようにしてフィルムを作製し、対A1接着強度を下記のようにして測定した。結果を表1に示す。

[フィルムの作製] プレス板上に厚さ0.1mmアルミ製シート、ポリエチレンテレフタレート (PET) 製シートおよび中央を $15cm \times 15cm$ 角に切り取った厚さ $100\mu$ mのアルミ製シートをこの順に敷き、この中央 (切り取られた部分) に3.3gの試料 (変性共重合体)を置いた。次いで、PET製シート、アルミ製シート、プレス板をこの順にさらに重ねた。

【0184】上記プレス板で挟まれた試料を180℃のホットプレスの中に入れ、10分間の予熱を行った後、試料内の気泡を取り除くため、加圧( $50 \text{ kg/cm}^2$ -G)脱圧操作を数回繰り返した。次いで、 $50 \text{ kg/cm}^2$ -Gに昇圧し、4分間加圧加熱した。脱圧後、プレス板のプレス機から取り出し、0℃に圧着部が保たれた別のプレス機に移し、 $50 \text{ kg/cm}^2$ -G で6分間加圧冷却を行った後、脱圧し、試料を取り出した。得られたフィルム(変性共重合体フィルム)の均一な約150~ $170 \mu$ mの厚さとなった部分を対A1 接着強度の測定用として使用した。

【0185】 [対A1接着強度の測定] 変性共重合体フィルムを25mm幅の短冊に切り、これを幅25mm、30 厚さ50μmのアルミ箔2枚で挟み、ヒートシールを行った。ヒートシールは、ヒートシーラーの下部温度を70℃、上部熱板の温度を200℃とし、ヒートシール圧力は1kg/cm²、ヒートシール時間は1秒とした。得られた積層体を15mm幅の短冊に切り、25℃の恒温室内に一晩放置した後、ヒートシール強度の測定をした。

【0186】ヒートシール強度は、上記積層体の上部アルミ箔と変性共重合体との接着界面を180°方向に200mm/minの速度で剥離した時の応力を測定することにより求めた。

#### [0187]

【実施例2】実施例1において、製造例1で得られたエチレン・プロピレン・MOD共重合体に代えて、製造例2で得られたエチレン・プロピレン・ENB共重合体を用いた以外は実施例1と同様にして変性共重合体を得た。得られた変性共重合体の性状を表1に示す。

【0188】得られた、変性重合体から実施例1と同様にしてフィルムを作製し、対A1接着強度を実施例1と同様にして測定した。結果を表1に示す。

[0189]

\*用いた以外は実施例1と同様にして変性共重合体を得 た。得られた変性共重合体の性状を表1に示す。

【0194】得られた、変性重合体から実施例1と同様 にしてフィルムを作製し、対A1接着強度を実施例1と 同様にして測定した。結果を表1に示す。

#### [0195]

【比較例1】製造例1で得られたエチレン・プロピレン ・MOD共重合体から実施例1と同様にしてフィルムを 作製し、対AI接着強度を実施例1と同様にして測定し

## [0196]

【比較例2】実施例1において、製造例1で得られたエ チレン・プロピレン・MOD共重合体に代えて、製造例 6 で得られたエチレン・1-プテン・ENB共重合体を用 いた以外は実施例1と同様にして変性共重合体を得た。 得られた変性共重合体の性状を表1に示す。

【0197】得られた、変性重合体から実施例1と同様 にしてフィルムを作製し、対Al接着強度を実施例1と 同様にして測定した。結果を表1に示す。

[0198]

【表1】

【実施例3】実施例1において、製造例1で得られたエ チレン・プロピレン・MOD共重合体に代えて、製造例 3で得られたエチレン・1-ブテン・MOD共重合体を用 いた以外は実施例1と同様にして変性共重合体を得た。 得られた変性共重合体の性状を表1に示す。

【0190】得られた、変性重合体から実施例1と同様 にしてフィルムを作製し、対Al接着強度を実施例1と 同様にして測定した。結果を表1に示す。

## [0191]

【実施例4】実施例1において、製造例1で得られたエ 10 た。結果を表1に示す。 チレン・プロピレン・MOD共重合体に代えて、製造例 4で得られたエチレン・1-ブテン・END共重合体を用 いた以外は実施例1と同様にして変性共重合体を得た。 得られた変性共重合体の性状を表1に示す。

【0192】得られた、変性重合体から実施例1と同様 にしてフィルムを作製し、対Al接着強度を実施例1と 同様にして測定した。結果を表1に示す。

#### [0193]

【実施例5】実施例1において、製造例1で得られたエ チレン・プロピレン・MOD共重合体に代えて、製造例 20 5で得られたエチレン・1-オクテン・MOD共重合体を\*

•		実施例1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	比較例 2
非共役ポリエン共重合体エチレン・α・オレフィン・	組成	Et/Pr/MOD	Et/Pr/ENB	Et/Bu/MOD	Et/Bu/ENB	Et/Oc/MOD	Et/Bu/ENB
	Ifb>/ a-tb74>	70/30	72/28	79/21	88/12	89/11	89/11
	(モル比) 非共役ポリエン含量	3.6	3.2	2.3	1.9	2.5	1.9
	(モル%) [η] (dl/g)	2.6	2.3	2.4	2.6	2.0	1.3
	Mw/Mn	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	6.8
	B值	1.02	1.04	1.08	1.01	1.11	0.85
	Ταβ/Ταα	< 0.01	< 0.01	< 0.01	<0.01	< 0.01	< 0.01
変性共重合体	ヒドロキシル基含量	0.18	0.18	0.12	0.12	0.12	0.12
	(ξ\$/100g-#97-) [η] (d1/g)	. 2.6.	2.3	2.4	2.6	2.0	1.9
	Mw/Mn	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	6.8
	B值	1.02	1.04	1.08	1.01	1.11	. 0.85
	Ταβ/Ταα	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	耐AL接着強度	4.0	3.7	2.7	2.6	2.8	1.3

Et:エチレン、 Pr:プロピレン、 Bu:1-プテン、 Oc:1-オクテン、 MOD: 7-メチル-1,6-オクタジエン、 ENB: エチリデンノルポルネン